## ⑩日本盟特許庁(JP)

四 特許 出 顧 公 衷

# 四公表特許公報(A)

平4-505763

❸公表 平成4年(1992)10月8日

@Int.CL.4 C 97 K G 01 N

庁內整理番号 经知识分 8918-4H 7731-4H 8310-2J \*\*

D

審 套 箭 求 有 予備審查請求 有

部門(区分) 3(2)

(全 25 頁)

砂発明の名称

非常に大規模な間定化ペプチド合成

膜 平2-508966 **和特** 單 平2(1980)6月7日 金の子

**各翻訳文提出日 平3(1901)12月7日** @国 IN 出 類 PCT/NL90/00081 **愈国際公開番号 WO90/15070** 仓国海公開日 平2(1990)12月18B

優先權主張

●1989年6月7日@米国(US)®362,901

パイアラング, マイケル シー. @乳 明 智

アメリカ合衆國。ノース キャロライナ 27707, ダーラム, コツ トンウッド 3421

アフィマツクス テクノロジーズ が出願人

TC(広域特許)

オランダ領アンテイル、キュラコ、デ リユイデルカデ 62

ナームロゼ ペノートスハツブ 

20代 理 人 ◎指定 園 AT, AT(広娘特許), AU. BB, BE(広域特許), BF(広場特許), BG, BJ(広域特許), BR, CA, CF (広域特許), CG(広域特許), CH, CH(広域特許), CM(広域特許), DE, DE(広域特許), DK, DK(広 域特許), ES, ES(広域特許), FI, FR(広域特許), GA(広域特許), GB, GB(広域特許), HU, IT (広域特許), JP, KP, KR, LK, LU, LU(広域特許), MC, MG, ML(広域特許), MR(広域特許), MW. NL, NL (広域特許), NO. RO. SD. SE. SE (広域特許), SN(広域特許), SU. TD (広域特許),

最終質に続く

## 諸なの質問

- 1. 基体上で配列を報道する方法であって、
- a ) 例配基体の第一領域をアクテベーターに暴露すること により保護基を除去する:
  - b )少なくとも前記部一領域を第一モノマーに悪路する;
- c) 第二組域モアクテベーターに患許することにより保護 益心除去する:及び
- d)少なくとも前記用二額減を界二モノマーに暴露する; 段階を含んで炭る方法。
- 2.アクテベーターに暴露する前抱段階が、イオンピーニ、 促子ピーム、7一線、X一線、染丹線放射、光、赤外線放射、 マイクロウエーブ、電流、ラジ末波、及びこれらの組合せか らぬる群から選択されたアクチベーターを使用する、諸宋項 1に記載の方法。
- 3、前記保護券が原光世保護券である、請求明1に記載の
- 4.アクサベーターに暴露する前記政際が前記旋体の選択 された組織に光を適用する設階である、韓求項1に副整の方
- S、前記34ーモノマー及び第二モノマーがアミノ酸である、 排項項!に影験の方法。
- 6、 前記盃体上の配列を受容体との規約性についてスクリ ーニングする段階をさらに含み、このスクリーニング段階が 泊記基保安期記受容体に基務しそして前配第一領域及び第二

環境中の務応受容体の存在について試験する政務をならに含 んで娘る、構求項1に配戦の方法。

- 7、 初起要容体が資体である、請求項目に記載の方法。
- 8. 放記基体が、糞合したラングミーア・プロジェット (Lansmuir Stodgett) ツィルム、官能化 されたガラス、ゲルマニウム、シリコン、ポリマー、(オリ) テトラフルオロエチレン、ボリスチレン、最化ガリウム、圧 びこれらの組合せから成る思から超灰されたものである、彼 求項!に記載の万法。
- 9.射紀保護基がネルトーニトロペンジル銃球件、Gーニ トロベラトリルナキシカルポニル、2-ニトロベンジルオキ ショルボニル、シンテモイル誘導体、及びこれらの混合物か ら戌も静から進吹されたものである、鯖水項iに記載の方移。
- 10、前記第一領域及び第二領域の各々が1四条権の金領 議を有する、趙紫頃1に記載の方法。
- 11. 前記期一端補及び第二領線の各々が約1 = 2 と10. G G O po P との間の全面積を考する、結求項 1 に配収の方位。
- !2、前記光が単色干砂性光である、諸求項4に記載の方 佞。
- 13.アクチベーターに暴露する部配段難が閉配基件に投 独した溶液と共に行われる、請求項1の記載の方法。
- 14、前記接近がさらに前記第一モノマー及び第二モノマ 一を含んで成る、酢朮項13に配蔵の方法。
- 1.5、前記党容体が更に飲材性機関及び強光機構から成る 群から選択された後期を合んで成り、そして受容体の存在を

**拾表平4-505763(2)** 

試破する前記度階が前記原衛を検出する環際である、謎求項 もに記載の方法。

- 18. アクチベーターに連絡する前部設限が、
- a) ある波及の光に対して実質的に適適性の領域及び実質 肉に不透過性の領域を有するマスクを前記器体に開設して匿 く:

  ないに
- b) 少なくとも簡記競長の光を生成する光潔により創紀マスクを限期する;
- 級粉を更に合んで取る、請求項1に記載の方法。
- 17、前配益体上で10°又はこれより多くの異る配列を 合成するように前記設勝が反復される、精求等1に記載の方 位
- 18. 前記器体上で19. 又はこれより多くの異る配列を 合成するように両配及路が反復される、除状項1に記載の方 施
- 19. 少なくとも関ーモノマー及び第二年ノマーを含んで成る値数の化学配列を含成する方法であって、
- a) 少なくとも第一領域及び第二領域(移第一領域及び第 二領域は岳体環境長を含んで成る)を有する条件上の第一領域において、領第一領域を極慢化することにより投稿一領域 中の前記数体保護基を設安する;
- b) 前記録ーモノマーも前配されて暴露し、容弟ーセノマーは気に好ーモノマー保証器を含んで成り、寝第一モノマー は効配辞ー領数において給合する:
  - c) 前配第二領域を配性化することにより銭第二領域中の

的記録体保護基を活性化する:

段時を含んでなる方法。

- 6)前記第二キノマーを解説送体に暴露し、銭第二キノマーは更に第二キノマー保護送を含んで成り、部第二キノマーは耐記第二根域において結合する:
- ・)前記第一領収を額性化することにより前記第一年ノマー保護基を除去する:
- () 第三キノマーを済紀基本に馬森し、諸第三キノマーは 前記部一幅域において結合して第一配列を集成する;
- 8) 前記第二項数を活性化することにより前記第二をノマー保存基を除虫する:並びに
- n) 第四キノマーを前記基体に暴露し、接頭四キノマーは 前記第二領域において結合して第二配列を生成し、推第二起 野な遊記第一配列と異る;
- 20.少なくとも第一モノマー及び第二モノマーを含んで 成る複数の化学配列を合成する方法であって、
- a) 少なくたも第一領域及び親二領域を有する基体上で推 第一領域を不確性化することにより設第一領域中に第一級建 金を提供する;
- b) 前紀第一キノマーを前記並体に各費し、筆第一キノマーは前記第二級業において結合する:
  - c) 前記第一領域中の前記保護基を防空する:
- 4) 前記第二領域を不穏性化することにより破葬三領域中に第二級選品を開設する。
  - e)頂紀第二モノマーを前記着外に暴露し、旅館二モノマ

## - は前記第一領域において結合する:

- ()前に第二級城市の前品保護器を除去する:
- g) 前記第一領域を不徳恒化することにより改第一領域中に侵責務を提供する:
- h) 第三セノマーを放配基本に暴露し、設第三モノマーは 効能第二領域において結合して第一配列を生成する;
  - 1) 前記第一級域中の前記保護基を除去する;
- 」)第四キノマーを前記版体に暴露し、診察四キノマーは 数据第一領域において約合して第二配列を座成し、診察二配 列は前記第一記列と異る:

## 段階を含んで収る方柱。

- 21. 老体上で少なくとも第一ポリマー配列及び第二ポリマー配列を合成する方法であって、該紙ーポリマー配列は該 第二ポリマー配列とは数名モノマー配列を有し、
- a) 前記部はとエネルギー可との脚に第一マスクを弾人し、 設マスクに第一部域及が第二部域を行し、搭部一領域は前記 エネルギー線からのエネルギーの迅速を許容し、誘那二領域 は前記エネルギー両からのエネルギーを追覧する:
- る) 耐能エネルギー凝からのエネルギーを創記番条に向け、 はエネルギーが可能第一マスクの過能第一機械下の創配第一 ポリマーの第一部分から良機器を除法する:
- c) 的総第一以リマーの第二項域を改記義体に暴露することにより第一以リマー配列等主攻せしのる;
- d) 前記基体と前記エネルギー版との間に第二マスクを挿入し、簡素ニマスクは第一級域及び第二級域を有する!

- e) 前記スネルギー部からのエネルギーを設置蓄体に向け、 はスネルギーが前記界ニボリマーの第一部分から前記第二マ スクの前記第一領戦下の段記候覆蓋を除去する:並びに
- () 前記第二ポリマーの第二箇分を育品基体に暴露し、協 第二ポリマーの教第二部分が辞第二ポリマーの前記第一部分 と結合して第二ポリマー配列を生成せしめる: 経験を含んで成る方法。
- 22. 受容体との結合について複数のアミノ酸配列モスタリーニングする方型であって、
- a) 少なくとも第一数面(磁少なくとも第一表面はエトロベラトリルオキシカルボエル及びエトロベンジルオキシカルボエル及びエトロベンジルオキシカルボエルから吹る思から選択された先保護材料を含んで吹る)を有するガラス版上で、前紀少なくとも第一表面を貯蔵のために、一プトキシオルボエルと反応せしめ、前紀ガラス板は少なくとも葉外光に対して実質的に透透性である;
- も) 統記少なくとも第一変関を下ド点に暴露することにより削配し、ブトキシカルダニルを除金する;
- c) 前船がテス模を反応勢上に置き、接反応器は反動空間を含んで求り、前部少なくとも第一表面が訪問応受間に暴露 される:
- d)前記ガラス板上の第一位置にマスクを置き、数マスク は第一場所及び第二場所を含んで成り、数部一場所は少なく とも集外先に対して定質的に透過性でありそして貧額二場所 は少なくとも集外級に対して実質的に不透過性であり、診事 二場所は存記マスクの第一使衛上の光速新材料を含んで成り、

特表平4-505763(3)

はマスクの検索一変国は前記ガラス板と接触する;

- e) 僚配反応空間を反応策戦で充たす;
- (1) 育起マスクモ少なくとも党外先により展明し、複雑外 光が前記マスクの問題第一場所下で謝記ガラス板の前記少な くとも第一要節かう翰紀光保護材料を除去する;
- 8) 的起第一表因を第一アミノ酸に暴露し、原源一アミノ 酸はは少なくとも第一表面の前記光保護材料が除去された領 域に結合し、診察一アミノ酸はその未満に胸記光保護基を含 んで成る;
- h)マスクも的記がりス板と第二位復において接触せしめる。
- i) 的記マスクを少なくとも幾外光により無明し、旅祭外 光が郊配マスクの第一場所でで前記ガラス塩の初記少なくと も第一表因から旬記光保護材料を除去する;
- う)前数少なくとも第一次面を第二アミノ数に多話し、故事ニアミノ数は毎少なくとも第一表面の前犯先保護材料が除 会された胡素に結合し、該事ニアミノ酸はその未満に関恕充 保護基を含んで収る;
- k)マスク書前記ガラス根と第三位置において接触せしめる。
- 2) 対記マスクモ少なくとも着外光により説明し、散業外 光が前記マスクの新記録一場所下で前記ガラス級の改配少な くとも第一表面から前記元保護材料を終立する;
- m) 前紀少なくとも第一表別を第三アミノ版に暴露し、終 第三アミノ版は築少なくとも第一表別の前紀光係競材料が競

会された環境に抱合する;

- r) マスクを前記ガラス板と第四位間において独独せしめ よ・
- a) 閉記マスクモ少なくとも紫丹様により疑明し、数像外様が前記マスクの前記第一場所下で前記ガラス板の前記のなくとも第一後面かう前記先矢数材料を除去する;
- p) 前記少なくとも第一表面を取四アミノ酸に暴露し、進 第四アミノ酸は旅少なくとも第一表面の海紀光保護材料が味 去された領域に溶合し、移少なくとも第一表面は少なくとも 第一、第二、罪三、及び第四アミノ酸配列を含んで流る;
- 4) 的配少なくとも第一支面を独目の放体に各裁し、核独 当の成体が的記載ー、第二、第三又は第日でもノ酸配列の少 なくとも1つにより供く結合する;
- c) 前に少なくとも第一数国を受容体に暴露し、減受容体 は新記性目の資味を認識しをしてその複数の場所において範 もし、接受容体はフルオレッセインを含んで収る;
- 4) 的記少なくとも第一表理に光を暴露し、摩耶一便可は 少なくとも所により強く結合したアモノ際配列が位置する領 娘において世先を発する:歳びに
- t) 前値少なくとも第一接面を映引る場所に関数として蛍 光の製度を検出及び記録する; 段階を含んで収る方法。
- 23. 受容体との結合について少なくとも1つのペプチド 説列を再定する方法であって、
- a)をキが光陰去可能な保証施を育する複数のゴリペプテ

ドを育する基体上で、部一の選択されたポリペプチドを預制 することによって財配保護基を除出する;

- b) 前紀ポリペプテドを第一下ミノ酸と浸法さしめること により第一蛇列各生版せしか、前起基体上の第二ポリペプチ Vは第二紀列を含んで成る:及び
- c) 前記野一提列又は第二記列のいずれが前記受容体と結合するかを同じする:

## 段階を含んで成る方法。

- 24、複数のゴリマーを設置するための気置であって、
- a) エネルギー源への暴露に際して活性化されてモノマー と反応する反応性部分考合人で成る表面を有する基体:及び
- り) 物記表面の部分を前記エネルギー線から選択的に線像及び最終するための学及;

## を会んで茂る領で。

2 8、前記数応性部分が更に保護者を含んで成り、徐係額 然が次の式:

(式中、 R. はアルコキシ、アルキル、ハロゲン、アリール、アルケニル又は水気であり; R. はアルコキシ、アルキル、ハロゲン、アリール、エトロ又は水気であり; R. はアルコキシ、アルキル、ハロゲン、ニシロ、アリール又は水気であ

り:R。 はアルコキシ、アルキル、水無、アリール、ハロゲンスはニトロであり;R。 はアルキル、アルキニル、シアノ、アルコキシ、水無、ハロゲン、アリール又はアルケエルである)で汲わされる、建沢県24に記載の設置。

2 €. 耐配反応性部分が更にリンカー分子を含んで取る、 排収項2 4 に配載の強重。

- 27、 崩記リンカー分子がエテレングリコールオリゴマー、 ジアミン、二献、アミノ敵、及びこれらの組合せから成る野 から遊്尺されたものである、盤求項 2.5 に記載の論理。
- 28. 選択的伝達のための前記手段がさらにマスタを含んで成る、建求項24に必要の装置。
- 29、前配送択的承護のための前記手段が更に光パルプを 含んで載る、鏡沢項24に記数の装置。
- 8 O、前紀エネルギー提が先輩である、請求項2 4 に記載の基置。
- 8.1. 前記反応性部分が更に、ニトロペラトリルオキシカルボニル、ニトロペンジルオやシカルボニル、ジメテルージメトキシペンジルオキシカルボニル、5ープロモー?ーニトロメンドリニル、ヒドロキシー2ーメチルシンナモイル、及び2ーオキシメチレンアンスラキノンから成る部から選択された組成物を含んで収る、請求項2.4に記載の物置。
- 32、その上に複数のアミノ放配列を有する各体の設定の ための装置であって、
  - a)製御を有する基件:
  - b)光、電子ピーム及びXー線放射から成る群から選択さ

れたエネルギー取への各線の数に映会され得る、前配表面上 の保護器:

- c) 胸記疫町上の選択された場所に前記エネルギー選を問けるための手段:並びに
- 4) 始紀表面への結合のために寝息面にアミノ酸を暴露するための呼殺;

### を含んで収る故障。

- 33. 袋園を有する様体を含んで成るポリマーをスクリーニングするための数量であって、投表面は少なくとも2個のあらかじめ定められた領域を含んで成り、揺あらかじめ定められた領域はその上に異るモノマー配列を含み、集めらかじめ定められた領域の多々が約0. 1 団東崎の面積を占めることを辞載とする範囲。
- 34、前記回機が約0.01回米環である、請求項33に 記載の装置。
- 35、前記面値が10000m3米摘である、静坎琪33 に記載の数値。
- 36、前記西職が100m 5 来増である、脚球収33に記載の設備。
- 37。 向起モノマー配列が前配おらかじめ定められた領域 内で実質的に純粋である、精炭項33、34、35又は38 に記載の数量。
- 38. その表面上のあらかじめ定められた複数にしり\*又はそれより多くの異るリガンドを含んで成る、益効学的話性についてスクリーニングするための番係。

## 成る那二夏町とも有し、且つ少なくとも第一の改長の先に対 して寛質的に透過性である苗体;

- も)その内の反応洗浄空間と共に限定製御を背する反応器 仲(前記第二表面が段配置製値と密封関係に維持される); かびご
- c) 前記話体の表面に向けられる、少なくとも前記の第一 被長の光を売止するための光様; を含んで成る染度。
- 48. 基体上の供売機能された領域を検出するための処理 であって、
- a) 的記答体の機能に光をむけるための地限:
- D) 前記先数に応答して前記表面から発生した登光を検出 する単数;
- c) 前初毎休モ第一位置から第二位置に伊行するための平 段;彼びに
- d) 的記跡体上の場所の関数として無光独度を始納するための、前部移行手及及び前記検出手段に連絡された手段; も合んで成る監査。

## 符表平4-505763 (4)

- 39. 節記蓋体があるかじめ定められた領域内に10°又 はそれより多くの英名リガンドを含んで成る、勇求項38に 設証の基体。
- 40. 窝配着体があらかじめ出められた胡波内に 10 P 又はそれよう多くの異るリガンドを含んでする、緯水項98に 配数の器体。
- 41. 的配落体があらかりめ定められた環境内に19\*又はそれより多くのリガンドを含んで成る、対求項38に配数の液体。
- 42. 約記りガンドがペプチドである。請求項50. 35, 40又は41に記載の基件。
- 43. 対記リガンドが前記あらかじぬ定められた領域内で 実實的に純粋である、辨取項33に配取の基体。
- 44. 色物学的遺性についてスクリーニングするための製 変であって、
- a) 複数のボリマー配列を含んで成る基体(算ポリマー配列に容差体上の数知の場所において整整体の表面に充合されており、存配列の各々は約0.1 d未被の面積を占めている);
- b) 蛍光複数により振散されており前配配列の少なくとも 1つと約合する受容体に前記益弁と基係する手段: 並びに
- c) 前記基体上の数記量光微節の場所を検出するための手段:

#### を含んで成る装置。

- 4.5、複数のボリマーも形成するための装置であって、
- 1) 少なくとも第一表面と光陰虫可能な保護材料を合んで

### 明 钿 書

## 都常に大規模な翻定化ペプチド合成

### 署 作 桩 告 知

本特許文書の一部以著作福保護に申だねられる内容を含む。 本書作権者は本特許文章文は特許研究が米望的許衡銀庁の特 許包装中に存在する時いずれの者による複写新生に対しても 異存はないが、その娘の場合はいかなる場合もすべて中華作 報告確保する。

## 発明 の 背景

土発明は抵知の場所における物質の合成及び配置に関する。 特に、本会等の1つの設権は単一选件表面上の既知の場所に おける世ャの化学取列の製造のための方法及び限進する整置 を提供する。本発明は何えばオリゴマー、ペプチド、破骸、 オリゴタッカライド、キスカリビド、ボリマースは遅利同期 関数物の製造の分野において、特に住め悪性についてのメタ リーニングにおいて使用するための化学的多様性の概念割型 するために通用され得る。

福浪と分子の特性との関係は些物学的系の研究における選 本的な事項である。構造一端性関係は耐暑の機能、細胞が指 五に連絡し合う方核、並びに細胞関値及びフィードバック系 を選解するために重要である。

おる種の巨大分子が、非常に特異的な三次元空間的及び電

**特表平4-505763(6)** 

受容体船合研究において有用であるらしいことは、幾つかの

抗体が数値のアミノ酸という触い配列を高い特異性をもって

認識することを示すエピトープ分類研究により支持される。 さらに、フモノ数の平均分子量は小ペプテドを、多くの現在 安用な底楽似料のサイズ範囲に振く。

変率の発見は、通道・匹佐関係のこの機な研究に額る研究 の1つのタイプである。ほとんどの場合、生物学的に重要な 受容体に対する特異性の温ましいパターンを有する新規なり ガンドを発見する過程として、同時代的医薬研究を記載する ことができる。幼の何は、農業において使用するための研究 な化合句、例えば以東別及び除草剤を発見するための研究 ある。

## 病的に異態的ではない。

より多数のポリマー配列を含成するため、ポリマー合成のための一定の反応率置を使用することも最高されている。例えば、飲取の自動化された退次的付加により固想支持体上で直接状ポリマーを合成するためにチューブ状反応系を用いることができる。この方法はエお、効果的で経済的なスクリーニングのために十分などり多数のポリマー配列の合成を可能にしない。

多数の配列を規製するための方法が更に知られており、この万位においては孔枝(( o r a m : n o u s )容券が成立 質の反応性数子を対入しており、この粒子は填容器の孔より大きなりょズを有する。この移費は所望の材料と超灰的にに たして也成分分子の所望の配列を含成することができる。 登録界において知られている他の方法の場合と関連に、この方はは、効果所なスクリーエングのために十分に多様なよりペナチドを合成するために毎に用いることができない。

能の技法も記載されている。これらの方法には、機関的マイクロタイタープレートの方式に合致する96個のプラスチックピン上でのペプチドの合成が合まれる。不能合なことには、これらの方法はある程度有用ではあるが実質的な問題点が改ったままである。例えば、これらの方法は、経済的に合成することができる範別の多様性において制限されたままである。

以上のことから、知られた場所において個々の化学的配列 を合成するための改良された方法及び装置が求められている。

## 発明 Ø 概要

種 » のポリマーの合成のための改良された方依及び製造が 開示される。

1つのおましい懇談においては、リンカー分子が基体上に 与えられる。このリンカー分子の一様には、光陰会関語な (phototemovable)保護法により保護された 反応性官能差が設けられる。リソグラフ(lithosfeを 反か性官能差が設けられる。リソグラフ(lithosfeを たが、第一の選択されたほぼにおいて、光陰 会可能な関係が光に暴露されたほど、カー分子が 会可能なが光に暴露されたはメナー分子が会せ される。次に夢体をは伴し、又は一七ノマーと接触せ官的 る。この第一モノマーはリンカー分子上の郵出されたそのする と反応的ストレーリンカーのは、モノマーはそのでする と次端又はカルボギン京都に光陰な可能な保護基を りするアミノ。基又はカルボギン酸蓋を未輸として有する。

次に、第二マットの選択された可なを光に暴露し、そしてリンカー分子/保護されたアミノ酸上の光除空可能な保護器になったの可能はないて改まする。次に、落体を表 器 ほうれた 百盤器との反比のために光除空可能な保護器を合する第二マノマーと接触せしめる。 所望の長さ及び所望の子を望の子を引きるがリマーが得られる。次に、光感受性器を過ぎたいたの工程を反復する。次に、光感受性器を持ちによってに協会と、そして次に起列を場合によっては持ちている。 保護保護器が存在する場合はそれらも飲みされる。 本明 迎書に関示するリングラフ 位を用いることにより、 茶

**持展平4-505763(6)** 

体上の相対的に小さな且つ正確に知られた場所に元を向ける ことが可能である。 使って、 薬体上の知られた場所において 切られた化学配列の単リマーを合放することが可能である。

得られる基体は、例えば生物学的層色について多数のポリ マーモスクリーエングすることを含めて限りの用途を有する であろう。生物学的関係をスクリーニングするためには、表 体をし又は複数の受容体、例えば抗体、血体抑制、小胸上の 受容体、脂質、又は他の確々の免疫体のいずれかに最終する。 受容体は好ましくは例えば世光像成、放射飛振跳、又は受容 体と反応性の複数された弦体により環境される。都体上の根 遊の位置は例えば光子技出法又はオートラジオグラフィー法 により検出される。結合が検出される位置における物質の影 列の知識を通して、どの配列が受容体を約合するかを迅速に 決定することができ、そしてそれ故にこの技法を用いて多数 ロペプチドモスクリーニングすることができる。木発明の拍 の可能な用途には沙閣が含まれ、この場合、仲定の受察体に 対する種々の抗体が恐体上に置かれ、そして例えば血液が免 疫不会についてスクリーニングされるであろう。更なる用途 には、例えば、辛謀体装置における有限物質の選択的「ドー ピング」(dop1ng) 停が含まれる。

本発明の1つの最点に関して、ポリマーを合成するための 選択された反応器法も関示される。この反応器系は、同辺付 派で表体と適合する基体台を含む。この基体台は近保と試合 との関に反応器窓間を値えており、それを選して又はその中 に反応被体がポンプ輸送され又は流れる。反応器空間中の基 休の選択された領域を取侵関するように、基体上にマメクが 置かれ又は集中され、そして限明される。ヨノマーが反応器 空間を避ってポンプ特別され又は基体と接触され、そして数 保護された領域と扱むする。基体上の領域を選択的に脱侵関 し、そして反応空間を避して所定のモノマーを強すことによ り、知られた場所において所収のボリマーを合成することが できる。

成及された後出生電及び方法も耐尿される。この検出方法 及び設置は、基体の表面上の如られた位置に非常に多様なポリマーに列を育する基体を用いる。基体は強力、可能を対して、 容体に基礎され、就受容体は「又は複数のポリマー配列を 合する。基体は、統合からの位置の特定のために限去して 合する。基体は、統合からの位置の特定では を使いるとは要した。 を使いるとは要した。 を使いるとは要した。 を使いるとなるを の手段、及びは光の場所を決定するための手段を ための手段、及びは出するための手段は表して なが上のは光を検出するための平段は是つかの服飾において は光子オウンターを含むであろう。 供売の位置を決して は光子オウンターを含むであろう。 は は光子オウンターを含むであろう。 は までもろう。 スライドの移動及びデーターの収集は ないでもろう。 スライドの移動及びデーターの収集は まれたデジタルコンピューターにより記録 されそして受達される。

本条例の性質及び利点の更なる理解は本明細密の動うの部分及び銀行された図面への言及により変更をれるであろう。

## 図貨の包単な説明 ・

図1は、第一等所における基体のマスク及び照射を示す。 基体は原函として示されており;

図では、モノマー「A」の適用後の基体を示し;

図3は、第二場所における差体の限制を示し:

断4は、モノマー「B」の遺ာ競技の基体を示し;

図 8 は、「A」モノマーの転射を示し:

国6は、「日」の第二の通用後の起係を示し;

四7は、完成された基体を示し;

図3A及び3Bは、参加上の複数のポリマーを基成するための反応料系のいずれか選択可能な具体例を示し;

図9は、基体上の復元複数の位置を決定するための検別会 置を示し!

図10A~10以は、モノマー「A」及び「B」のトリマーの製造に適用される場合の方はを示し:

題【IA、IIB及びIICは、根準的世光ビーズについての世光追紛級であり。

図12A及び12Bは、それぞれ、光に暴露されていない NVOCスライド及び光に暴露されたNVOCスライドにつ いての飲光線であり;

図13A及び136は、機器されたHer:抗体に暴露されたYCGFL及びGGFLのテェンカーボードバターンなりするスライドの母双を示し、でして

「図14A及び14Bは、28の異るガラススライア上で合成された16の配列のマッピングを示す。

## 好求しい無様の辞細な説明

图 决

- 1. 用語集
- II. —∰
- 0. ポリマー合成
- N、反応製品の1 越機の詳細
- V. 登売鉄出装置の1 旗機の即額
- YI. 受容体の役別結合指度の決定

### 班. 突納税

- A.スライドの呉餀
- B、「A」及び「B」のB徴のトライツーの合成
- C. アミノ原煙器及び産児器のダイマーの合成
- D。シグテルの可能性の展現
- 12、単位団領当り分子の数の証明
- P、MVOCの験去及び世光経験の付加
- G. NVOCの除虫におけるマスクの使用
- 日、YGOFもの行用並びにこれに続くHerょ気体及び セギ放マウスへの暴露
- YGGFLのモノマー並列形成及びそれに続く複像を れた依体への基盤
- J. YCCPL及びPCCFLのセノマー並列合成
- K、 YCCFL及びYPCGFLのモノマー並列合政
- し、16種類の異るアミノ健配列の並列の合成及び打er よ気体に対する特別総合数和性の評価。
- 71. 具体例の例示

## 特表平4~505763(7)

## ex. W id

#### 1. 田野蕉

次の恩語は、これらが木明知書において使用される場合、 下配の一般的意味を対する。

### 1. 经接的

リガンド分子及びその受容体の適宜が用する設面の形象的 (lopologics) 通合性又は一数性に関する。すなわち、受容体とそのリガンドは組織的であると認識することができ、そしてそれ故にその接触表面特性は相互に相様的である。

#### 8. <u>x = 1 - 7</u>

抗体として知られる受容体のサブッラスとの和互和用領域により概要される抗薬分子の部分

#### 3. 7#2F

リガンドは特定の受容体により退職される分子である。本 足別により研究され得るリガンドの例には、限定的ではないが、 都設践受容体に対するアゴニスト及びアンタゴニスト、 本式 (coxta及びvenom)、ウィルスエピトープ、 ホルモン (研えば、旗類別、あへん所、ステロイド等)、ポ ルモン受容体、ペプチド、開業、酵素基質、精固子、蔵物、 レクチン、結、オリゴスクレオチド、改額、オリゴサッカラ イド、使日質、及びモノクローナル依体が合まれる。

#### 4. #1 V-

一緒に連絡してポリマーを形成することができる小分子の セットの特別賞。モノマーのセットは既定的ではないが例え

### 7. 爱碧侠

本発明により研究され得る受容体の他の例には次のものが 合まれるが、これらに限定されなり。

## a) 磁生物受害体

改定物の点容に必須な特異的軸辺望白質又は翻案のごとき、 災容体に結合するリガンドの決定は新しいクラスの抗生物質 において有用である。特に価値あるものは、日和見真菌、原 点動物、及び現在使用されている抗生物質に対して耐性を有 する細胞に対する抗生物質であろう。 は 割木の しーアミノ 散のセット、 Dーアミノ酸のセット、 合成アミノ酸のセット、 ヌクレオテドのセット、 並びに ベントース 及びヘキソースのセットが合まれる。 本明報書において使用する場合、モノマーはポリマーの合成のための 夢本セットの いずれかの 得取員に関する。 例えば、 しーアミノ酸のグイマーはポリペプチドの合成のための 4 0 0 のモノマーの 各本セットを集成する。モノマーの 異る 基本セット はポリマーの 合成における 遅次 次降 で使用される であろう。

#### 3. <u><79. F</u>

モノマーがローフをノ間でありそしてアミド輪合を介して一種に結合しているオリマーであって、ポリペプチドとも称する。この可能等の文景において、アミノ酸はLー夫学異性 体又はDー光学異性体であり得る。ペプチドは2より多くのアミノ酸モノマーの長さを育する。アミノ酸のために提準的略号が増いられる(研えば、プロリンについてはP)。これらの略号はStryer、Biockemg しょり、京 3 版、1988に含まれてかり、これをすべての目的のために引用により本前福書に組み入れる。

#### 6 . <u>FX . #1</u>

別えば、電子ビーム放射、ブー放射、X ~線放射、鉄外等 放射、可視光、赤外線放射、マイクロウエーブ放射及びラジ よ波を包含する10パ・メートル及び18イメートルの間の 成長を有するエネルギーを含めて、対区的に通用され呼るエ オルギー、「屋針」とは、設面への放射の週用を意味する。

### 6) 度 贵

例えば、排稿伝達物質の研載を担当する酵素のごとら酵素の能合が位;異る神経伝達物質を解裂せしめる酵素の作用を 型更するある線の受容体に総合するリガンドの設定は、神経 伝達の不全の治療において使用され得る果然の時間に合いて 存用である。

### c ) 抗 体

例えば、本発明は、注目の抗災のエピトープと始合する就体分子上のリボンド結合部位の研究において有局であり、抗 関心エピトープを観散する配列の決定はワクチンの開発を導 くことができ、按ワクチンの免疫関は1又は複数のこの複な 配列に基ま、あるいは前型決定は接位的処理において、例えば自己免疫変速に対して(別えば「自己」択体の結合をプロックすることにより)利用な領達診断所又は化合物の開発を ほくことができる。

## d) 连\_酸

お敵の配列を合成してDNA又はRNA転合配列を協立することができる。

## e) 独群的派リベアチド

1 又は複数の変態体の(文は複数の意成物への転換を含む 化学反応を促進することができるポリマー、好をしくは思り ペプチド、この様なポリペプチドは一般に少なくともしつの 変態体又は反応中間体に対して特異的な結合部位、反び旋結 合部位の近くにある活性電影を含み、この容能をは結合し た反応体を化学的に設形することができる。触線的ポリペプ

## 待衷平4-505763(8)

チドは例えば米国特許出願的404.820 に忽聴されており、これをすべての目的のため引用によう本明知書に紹み入れる。

#### 1) 北北北义是寇隆

例えば、インシュリン及び成長因子のための受容体。高い 類和性をもって受容体に結合するリポンドの次定は、例えば、 特界病の症状の政務のために機果病患者がとらなければなら ない日常的注射に代る格口投与の原発、及び他の場合、死体 から又は組験人DN人技法によっての今得ることができる少 いとト成長ホルモン代替において有用である。他の例は血管 収算ホルモン発容体であり、気容体に結合するリガンドの決 定以应圧を倒卸する変和の開発を減くであろう。

#### 5) 5~&(spis(c) 及案体

脳におけるあへん受容体に結合するリガンドの決定はモルフィン及び間連集到の股調性の少ない代替物の開発において 程用である。

#### 8. 英. 净

便食又は中便食表面を有する材料。多くの無機例においては基体の少なくとも1つの表面は実質的に平らであるが、致っかの無機においては、異るポリマーのための合成領域を例えばウェル、降超した領域、エッテングされた標準によう物理的に分離するのが超ましい。他の具体例に終えば、合成の定了の機に放出される小ピーズを表面に値えることができる。9. 使度基

モノマーユニットに結合しており、そして電磁数配のごと セナクチベーダーへの各級に殴して容額的に除立される好料。 本免別において用途を育する双覆茎の例にはエトロペーチトリルオキシカルボニル (Nitroveration) oxi carbon ri)、ニトロペンジルオキシカルボニル、ジメチルジメトキシベンジルオキシカルボニル、5ープロモーマーニトロインドリニル、0ーヒドロキシーαーメチルシンナモイル、及び2、オキシメテレンアンスラキノンが含まれる。アクチペーターの他の例にはイオンビーム、世界、延昇、延昇、電子ビーム、Xー観報が含まれる。

#### 10. 所定の経域

所定の部域とは、ボリマーの形成のために活性化されたか、 芸性化されているか、又は特性化されることが意図される表 困上の位置決定された領域である。所定の領域は任意の便利 な形状、例えば円形、長方形、楕円形、くさび形体を育する ことができる。本質細胞において結略化のため、「所定の研 級」を持として母に「領域」と称する。

#### ! 1. 要乳的完整种

遊床の1つの前皮の類似かそれを他の前定の関域から区別する特性を示す場合、ボリマーは所定の領域内で「実質的に、物枠である」と考えられる。 典型的には絶滅は、物一な配列の結果としての生物学的活性又は規能として高速されるであるう。この様な神性は実図的には選択されたリガンド又は受容休との結合により測定されるであろう。

#### F - 4

本発引は、複数の別定の観報に複数の成りマー配列を有する を基件の掲載及び使用のための方法及び装置を提供する。 本

会明はこの明和者において主として、アミノ酸の配列を合む 分子の製造に関して記載されるが、しかし他のポリマーの制 遊にも智品に適用することができる。この様なポリマーには、 例えば、核酸の密質状及び環状ポリマー、ポリラッカライド、 リン脂質、ロー、ター又はローアミノ酸を有するペプチド、 上配のいずれかに既知の顕制が共有相合しているヘテロポリ マー、ポリウレタン、ポリエステル、ポリカーポネート、ポ リウレア、ポリアミド、ポリエテレンイミン、ポリアセテー ト、あるいはこの開示の程度の後に明らかになるであろうさ のポリマーが含まれる。好きしい軽燥において、水発明はベ アチドの合成に使用される。

両限された基体は、例えば、受容体との地合のためのリガンドとして健々のポリマーをスクリーニングするのに使用されるが、しかし本知所はリガンドと地合する受容体の合成がためにも使用することができる。この明確者に関示されるが、広切な種類の他の用途を有するであろう。 母に例とひて、本明和者において本発明に確由なに明合する状像配列及びペアチド砂州の処理、近郊科芸的時合属所の発見、流体により設備されたエピトーアの同定、並びに鬼席的及び砂断的用途並びに上記の組合わせのための様々の表列の経個において、使用さればる。

本発明は好ぜしくは、更面を存する舊味「S」の使用を提 戻する。場合によっては舊体の表際にリンカー分子「L」が 与えられる。 機つかの懸操において、リンカーの目的は合成 されたポリマーの受容体影像を促進することである。

場合によっては、リンカー分子は貯蔵の目的のために化学的に保護されていてもよい。 扱つかの組織においては1 - B O C (1-ブトキシカルボニル)のごとき化学的貯蔵保積券を用いることができる。この後な化学的保護薬は、例えば酸性溶液への暴露の後に化学的に致失され、そして貯蔵の間に表間を深度するために役立ちそしてポリマーの問題に先立って除去されるであろう。

益待又はリンカー分子の遺迹完确に保証器と。を有する官 能差が与えられる。保健器と。を放射、電房、電池又は陥の アクチベーターへの悪路に関して除会して冒鉛器を提出させ スことができる。

好ましい感視において、放射は常外額(UV)、 お外線 (「R) 又は可視光である。様でさらに十分に起戦するよう に、保護者は、食料の存在下で除去され得る電気化学的に歴 受性の話であることもできる。さらに他の態機においては、 既保護のためにイオンビーム、電子ビーム、等を使用するこ ともできる。

及つかの取扱においては、暴露される領域、そしてそれ故 に各異るよりマー配列がその上で合成される範囲は約1 づよ り小さく又は1 m² 未満である。好ましい鬼様においては、 多様される範囲は約10.000m² 未満であり、古らに好 ましくは100m² 未満であり、そして扱つかの越様におい では単一分子と対域に少数のための熱合部位を含むことがで きる。これらの領域内で、各ポリマーは好ましくは質質的に 純粋な遊で合成される.

たへの番棒の既知領域の番篷と同時に又はその後に、遊園 を関一をノマーユニットM:と陰陸させ、このユニットは既 保護段階において蘇出された官能差と反応する。第一でノマーは保護基P。を含有する。P,はP。と同じでもよく又は 買っていてもよい。

程って、第一サイクルの後、表面の既知用一試験は次の配列:

S - L - M. - P.

を含んで成り、他方表面の残りの領域は次の配列:

5 - 1 - P.

を合んで皮も、火に、表図の第二環境(これは第一領域を含むことができる)を光に暴落し、そして保護器P。を育する第二でノマーM。(これはM。と同一でもよく、又は異っていてもよい)と接触せしめる。P, はP。及びP。と同一でもよく、又は異っていてもよい。この第二サイクルの後、着体の異る領域は火の配列:

S-L-M: -M: -P:

S - L - M . - P .

**S-L-M, -P, 及び/又は** 

S - L - P.

の!又は複数を含んで放るであろう。 各体が宏望の長さの所 頭のポリマーを含得するまで上記の工程を反復する。 光に長 身される各体の権利及び長時に就き若体に暴露される試定を 間間することにより、各配列の場所が知られるであろう。

自の動様に従えば、第一モノマー層のために!セットのマスクが使用され、そして次に遊吠的規程機のために強々の放及の光が思いられる。例えば、前に接対した工程において、第一領域をまずマスクを介して毎難し、そして第一位扱の光(別えばiR)への母母に際して除云され得る第一個漫話P、を行する第一をノマーと反応せしめる。第二級地会マスクし、セして第二級是の北(何えばUV)への母母に際して除るましたの後、民保後サイクルにおいて各体全体を第一強長の光に交互に母母することができるから、合成においてマスクは不必要となる。

上記の方在に従って基本上で掲載されたボリマーは、列えば生物が的語版のスクリーニングを含めて脚々の月遠を寄するであろう。このようなスクリーニング活動において、配列を含む条件は、超過されていないか又は伊政されている受容体、列上は依体、超路上の受容体、リン陽質小説、又は他の様々の受容体のいずれかと関照される。1つの好ましい監視においては、ボリマーはまず注目の第一の米援順受容体に受けれ、そしてその検で、例えばだ体である標準された受容体特異的犯数受害に暴露される。この方法は検出会院でのシグナルの増幅をもたらすであろう。

受容体分子は各体上の1又に複数のポリマーと結合することができる。 縁曲された受解体の存在、そしてそれ故に修発 存体と結合する配列の存在が好ましい無機においてはオート ラジオグラフィーの使用、電荷カップリング(chasse 持載平4-505763(9)

次に、基本の進るか又は金郎から保護基を数安し、そして 場合によっては配列をキャップニュットでによりキャップす も。この工程が、次の一般式:

 $S-(1)-(M_s)-(M_s)-(M_s)-(M_s)-(C)$  (式中、中カッコ( ) は場合によっては存在する基を示し、そしてM。 $-M_s$  はモノマーの返家の配列を示す)により示される複数のポリマーを持つ表面を育する基体をもたらす。モノマーの表は広範囲の値にわたることができるが、しかし好ましい指摘においてはそれは  $2\sim100$  の範囲であろう。

競力かの簡称においては、基体上の複数の場所でおりて一は共通のモノマーサブ配列を含むべきである。研えば、第一の場所において配列を一は、一は、一は、を全して第二の場所において配列。一は、一は、を合成することが至またいである。この工程は第一の検索をの配列をもの配列。一Pともたらす。次に第二場所を照射しましてが、一Pとをで第二場所の限力を限射しましてが、でに、「一」とをで第二場所の限力を限射しましてが、でに、「一」と接触では、そしてダイマーが、「一」と呼び、「一」とのでは、「一」とのでは、「一」とのでは、「一」とのでは、「一」とのでは、「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というない。「一」というないる。「一」というない。「一」というないる。「一」というないる。「一」というないる。「一」というないる。「一」というないまして、「一」には、「」には、「一」には、「一」には、「一」には、「一」には、「」には、「」には、「一」には、「一」には、「」には、「一」には、「一」には、「一」には、「一」には、「」には、「」には、「」には、

- c o U p 1 e d) 数層による性光の検出、蛍光顕数数等により検出される。 受容体の結合が検出される場所におけるポリマーの証別を買いて接受容体に対して相違的である配列の全部又は部分を決定することができる。

本明細書において本効明の利用は主として全物学的単位に ついてのスクリーニングに普及しながら説明される。しかし ながら、本発明は他の多くの用途を有する。例えば、本勢明 は推視の格納(例えば、売ディスク上での)、分子電子装置 の製造、分類科学 (saparation sclence 1)における定常相の他収、染料及び増白剤の製造、写真、 並びに特異的ポリマー配列の分子返職を介しての表面上のパ ターンにおける雄蹈、張白貫、レクテン、核職、ポリサッカ ライド部の固定化、において進用することができる。 阿じ化 合物を競技して及りと異る構度で合成することにより、歳化 性を制御するため又は例えば増加する量の抗原に対して抗体 も为価検定する対断用投資停(dipsiick)を開発す るために勾配が精業されるであろう。拗つかの独議分子を迟 接して企成することにより、より効率的な多段階配換によっ て「密根因症化」(ceordinate immobil i \* \* i i o n ) が退成され得る。密報固定化はまた、電子 後進系のため、並びに補政的完全性及び他の好ましい性質、 例えば接触、整規性等を与えるために用いることができる。

毎の職権に従えば、分子生物分配及び築理違定体性を状態することができる。例えば、腸プロテアーゼ又は血精プロティーゼスは血精プロティーでは対する副性を評価するため、ボリマーを飲売タッグ

特表平4-505763 (10)

によりチャップし、モレで独国の生物学的弦体に暴露することができる。

#### 四、ポリマー合成

囚しはこの明初者に頭示される木魚切のりつの熟録を示し、 ここでは沓串?が斯耐として示される。半質的に、径意の便 利な歯体を本格明において使用することができる。 差休は出 物学的、非点物学的、脊機、無機、又はこれらの経算の組合 わせであることができ、粒子、ストランド、枕靴、ゲル、シ ート、チェーブ、緑灰仙、密夏、毛紺巻、パッド、ステイス、 フィルム、プレート、スライド中として存在する。基件は任 意の便利な移放、例えばディスク、正方形、円非であること ができる。基体は好ましい平らであるが、他の積々の皮面視 治を敬るであるう。例えば、基体はその上で合成が行われる 既起した又はくぜんだ節娘を含むことができる。英体及びや の皮面は好ましくは、本明細数に配載する反応がその上で起 る硬質の支持体を形成する。基体及びその表面はまた、通知 な歴史特性を与えるように選択される。例えば、差体は、無 合いたラングミューア・プロジェットフィルム(LEOBm ulr Bludgett)フィルム、官僚化されたガラス、 SI, Cc. CIAS. CoP. SLOI, SINa c 改製 シリコン、又は広範囲の推奨のゲル又はポリマー、例えば 【ばり】テトラフルオロエチレン、 (ポリ) ピュリデンジフ ルゴリド、ボリステレン、ポリマーポネート、又はこれらの 組合せであることができる。他の基体材料はこの間示を提級 した役に当業者にとって明らかであろう。好ましい態機にお

いて、基体は I O 人来海の表面レリーフ等性を行する母結晶 シリコン又は早らなガラスである。

股つかの取構に従えば、基体の表面はよく知られた方法によりエッチングすることにより所望の表面特性を与える。例えば、海、Vー島湾、メーサ(台地)特殊等の形成により、合成規划を突き当たる売の無点内により限に置くことができ、 放光率等からの無光の最大化のための反射「乗」構造を備えることができる。

固体基体の表面は過度、常にてはないが、整体と同じ材料で構成される。すなわち、表面は区範囲の種類の対対のかずれか、例えばボリマー、プラスチック、樹腹、ガギサッカライド、シリカもしくはシリカを基がた基本材料ののの手に表面が行為の、では、変更のの動物において、更同したがより、表面は反応性をよった。このを示に従う基体の表面に整く特合したからは、表面は反応性を多る。この基はカルスをより、といったシル等である。このをはカルスをより、といったシルをあることができる。さらに好けれるように関節でよって対応である。そしてシリカ表面に見られるように関節でよっの形容能を有するであろう。

多体の表面4は計ましくはリンカー分子6の簡を存するが、 リンカー分子は本発明の必須の要素ではないと風解されよう。 リンカー分子は対象しくは、完成された基体中のポリマーが 首体に参照された分子と8世に接触することを介容するのに 十分な長さを有する。リンカー分子は十分な暴露を提供する

ためには8~50頭子の昼さを有すべきである。リンカー分子は例えばアリールアセチレン、2~10個のモノマーユニットを合むエチレングリコールよりゴマー、ジアミン、ジアレリ、アミノ取、又はこれらの組合せであることができる。この開示に関るして他のリンカー分子を使用することもできる。

他の類様に使えば、ある種の受容体への合成されたポリマーの提出を改及するために、リンカー分子はそれらの観水性 / 弾水性物性に描いて選択される。例えば、観水性受容体の 場合、故受容体が合致されたポリマーに一層密接に接近する ことを許容するように、観水性リンカー分子が許ましい。

他の態様に低火ば、リンカー分子はまた中間低電に光射製性器を備える。この元間模性器は好ましくは最調器とは異る 被長において問題される。このことが、異る数長の光への暴 群による合成の完了後の性々のポリマーの取り出しを可能に する。

リンカー分子は、例えば(ボリ)トリフルギロクロロエチレンを図を思いて従業・投業的合を介して、又は好ましくはシロキチン総合により(別えば、ガラス又は酸化塩素炭固を用いて) 基体に付加することができる。 哲体の表面とのシロキサンの組合は、1 つの影響においては、トリクロロシリル 数を以降するリンカー分子の反応を介して形成される。 リンカー分子は場合によっては指定された整列で、 すなわう重合されたラング & \*\*・ア・アロゼットフィンム中のヘッドグループ (bead sroup) の部分として取付けられる。

他の眼根においては、リンカー分子は藍体の表面に吸管される。

本発明において使用されるリンカー分子及びモノマーは、 佐根基が約合したも他語を描える。好きしくは、保護基は基 体とは反対側のリンカー分子の並他端又は東端に存在する。 伊護基は負の保護基(すなわち、最高の数にリンカー分子と モノマーとの反応性を係くする保護等)又は匹の保護器(す なわち、場合の最にリンカー分子とモノマーとの反応性を低 くする保護等)のどちらでもよい。負の保護等の場合、反応 性化の追加の段階が必要であろう。最つかの起標においては、 それば無熱により行われるであろう。

リンカー分子上の保護者は広報団の番類の匠の光反蛇性着から選択することができ、これには好変しくはニトロ方音球化合物、例えばのーニトロベンジル消導体又はベンジルスルはニルが含まれる。好ましい取様において、8~ニトロベンジルオキシカルボニル(NYOC)、2~ニトロベンジルオキシカルボニル(NBOC)又は c, cージメテルージメトキンベンジルオキシカルボニル(DDC)が使用される。1つの腹様においては、ニトロ基に対してオルト位にベンジル性水器を含有するニトロ芳香放化合物、すなわち、次の吹き

特夷平4~505763 (11)

(式中、尺、はアルコキシ、アルキル、ハロ、フリール、アルケニル又は水気であり; R」はアルコキシ、アルキル、ハロ、フリール、ニトロ又は水黄であり; R。はアルコキシ、アルキル、ハロ、エトロ、アリール又は水煮であり; R。はアルコキシ、アルキル、水気、ツリール、ハロ又はニトロであり; そしてR。はアルキル、アルキニル、シアノ、アルコキシ、水素、ハロ、アリール又はアルケニルである)で炎わられる化学物質が使用される。使用し得る始の物質にはの一とドロキシーの一メテルシンナモイル表落体が含まれる。光際立可館な保護者は例えばPatchornik。 1.60、1974、505、(1970)22:6333及びfaitら、1.078、505。(1974)32:192 に記取されている。これらを引用により木列田書に組み入れる。

他の類様においては、正の反応性益が溶板中の改変との反 あのために特性化される。例えば、5-ブロモー7ーニトロ インアリン茲は、カルボニルに結合する場合、420mmの光 への基準の際に反応する。

第二の機械においては、リンカー分子上の反応性器は、シンナメート級を含めて広範囲の種類の負の光変応性器から選択される。

むるいは、反応性品は電子ビームリッグラフェー、X一様 リッグラフェー、又は色の放射により特性化又は不能性化される。電子ビームリッグラフェーのための適当な反応性筋にはスルキュルが含まれる。對えば電波源への品質を含めて他の方向を使用することもできる。この肺穴に窺らして他の反応性強及び愉性化力法を使用することもできる。

<u>Phys. Last.</u> (1977) 2: 1426-429(これを引頭により本明細書に 扱り入れる) に記載されている様本平裕 (interier ametric) 校館を用いることができる。

磁体に当てられる光のコントラストを増強するため、数つかの意味に使えば、マスクと基体との間にコントラスト増強 材料を設けるのが好ましい。このコントラスト増強度は元により分解される分子、例えば中ノンジアジド、又は注意の設 長において一時的に傾自される物質を含んで収ることができる。物質の一時的傾向は、光が当てられた場所でのより火きな質量を可能にし、これによりコントラストが増減されるであろう。あるいは、コントラストの増強は、クラッド週ファイバー京(clodded fiber optic beadle)によう得ることができる。

光は常用の自然線、レーリー、レーザーダイオード等からのものであることができる。 事平行光線が使用される場合、 磁体への炎の試験を防止するため厚いマスク又は多等マスク を用いるのが好きしい。 きらに、 幾つかの放線においては、 も改を制御するために異る被長に対して歴受性の低を開いる ことが望ましい。 例えば、 異る被長に対して歴受性の低を用いる ことにより、 ポリマーの合成における技位量を選択して はあるマスキング環路を萌すことができる。 独つかの反応性 まそその原復便のための対応する波長と共に炎1に示す。 図1に示すように、連執分子は研生しくは、例えば、本部体工業において知られておりをして例えばSae. <u>VLSL Techa</u> clatz, hcGraw-tiji(1983)、及びHeadら、<u>introdection to Tisi Systems</u>, 4ddiscs-Healey(1980)(これらをすべての目的のために引用により本明知書に超あ入れる)において知られているタイプのリソグラフィー技法を用いて、通切ないスク8を介して光に動詞される。 売を、保護器を含む負面に、又は保護器の除金のために必要とされる光の後長に対して器体が透過性である限り基体の背後に関けることができる。図1に示す監視においては、元は保護器を含む基体の製固に向けられる。図1はこの様なマスク技法の使用を集し、これらの技法は認識10a及が10b中の連結分子を哲性化しそして官能器を掲出させるために正の反応性器に適用される。

マスク8は、1つの危機においては、不透明な対解の層により部分的に微複された透明な支持体材料である。不透明材料の部分が除止され、不透明材料は所望の正確なパターンで支持体表面に残る。図1に示すように、マスク8に基準表面と遊泳に後触され、その上に投影され、又はそれに近ずけられる。マスクの「間口部」は、光路会可能な侵襲基金基係から軟法することが望まれる基体上の場所に対応する。 布用の整合(elismeni) 技法を周いて整合を行うことがです、この場合、整合マーク(承してない)を開いて、審協のパターン化環路を修うマスクが吹々と正理に重順され、あるいはより複雑な技法が使用さればる。例えば、Flandors ら、「A New Interferential Allgement Technique」, Ape、

### <u>#\_\_\_\_</u>

8	およその競保護
ニトロベラトリルオキシカルポニル(MYOC)	UV (300-400nm)
ニトロペンジルオキシカルポニル(BBQC)	UT (300-350×m)
ジメチルジメトキシベンジルナキシカルボニル	UY (280-300mm)
5-プロモーアーニトロインドリニル	07 (420am)
0 -ヒドロ中シーα~メチルシンナモイル	07(300-250±m)
2ーオキシメチレンアンスラキノン	BV (350nm)

特表平4-5057G3 (12)

基体は密接(示してない)と特徴して又は複数しないで照射されることができ、そして好ましくは熔破と複数して関的される。強つかの整視に従えば、この複数は、照射によりを取りたのの整視に従えば、この複数は、照射によりを取りたのがよりで一の合法を効害するのを防止する。エの様な以上のの発性が関係をは、インドールの発性が成功のでは、では、は飛ば移体の匹抗率を整合させるためのは近に、例えば、はないとはなどのでは、では、ができる。移程に近距されるは、では、ののとはなができる。移程に近距されるは、例えば、ののとはないとに、例ればいるというにはないというに、例ればいるというにはないというには、のので能算と反応することが知られている以近、アリールニトロソナグタオキシル酸コアリールホルムとドロキノノートトCO」が含まれる。

照射版階と同時に又はその様に、リンカー分子を洗浄し、 あるいは図2中の領域12a及び12bに「A」で示される 第一モノマーと発触せしめる。第二モノマーは、光に暴露さ れた連結分子の形性化された官障器と反応する。終ましくは アミノ酸である第一モノマーはまた光環競争を個人でいる。 モノマー上の光保覆高は遮結分子中に用いられた保護総と関 一でも又は乗っていてもよく、そして前記の保護能のいずれ かから選択される。1つの転標においては、Aモノマーのた めの仮変数は低NBOC及びNYOCから選択される。

その後、図3に示すように、先行するマスキング設階において保護されていた領域として示される領域143及び

146中のリンカー保護監を協会しそして管職業を腐出するように位置変えされたマスクを用いて照別の工程を反復する。前一マスクの位置変えの1つの選択機として、多くの機様において第二マスクが使用されるであろう。前の建根においては、銀つかの政策が選及の医次段時における英語領域の限別をもたらすであろう。図3に分すように、限別された結婚期の分離をもたらすのが望ましい。例えば、整列の許等のためには約1~5mの分離が通点であろう。

かに、図4に示すように、整体を第二の保護されたモノマー「8」に馬路してB環境18 a 及び10 b を生成せしめる。次に、A 競域12 a 及び6 競域16 b 上の保援基を飲去しそして反応性番を育出するように著体を再びマスクする。基体を再びモノマーBに暴育し、図8に示す精造の形域をもたらす。ダイマーB-A及び8-Bが基体上に生成されている。

Aについて上に記載したのと回答の引き続く一適のマスチング及び移独設度(示してない)が図でに示す被迫をもたらす。この方法は、B及びAのすべての可能なダイマー、すなわちB-A、A-B、A-B、EUB-Bをもたらす。

合成舗数、及び各個々のポリマーの合成のための領域は低 まのサイズ及び形状のものでよい。例えば、正方形、楕円部、 長方形、三角形、円形、又はこれらの部分、並びに不規則な 改科学形状を使用することができる。冗長性の自的で単一の 海林に2連の合成領域を通用することもできる。

| つの貼線においては、基体上の領域!2及び18は約1 diと10・・。 diとの似の製面調を有するであろう。 取つかの

・直接においては、領域12及び16は約10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-2</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>cd、10<sup>-1</sup>

扱つかの取扱に低えば、生物学的特性の最初のスクリーエングを提供するために単一の領域内に意図的に扱つかの配列をもうけ、次に有意な結合を示す領域内の物質をさらに評価する。

### IV. 反応的系の1つの無機の難例

図6人は、水発明の(つの観点に従って調製された結果上にポリマーを含成するための反応器系!00の好ましい機様を示す。この反応器系はその表面上に空頃104を有する外路102を合む。好ましい極機においては空疾は約50~

1000mの森さを育し、約500mの梁をが好ましい。

空根の底には好さしくは厳想106の登列が設けられており、この機起はこの国の平面に、及び図の平面に対して平行に伸びている。機起は好ましくは約60~200mの深さぞ符しそして約2~3mの耐観を有する。臨起の目的はより良い混合のために乱波を生じさせることである。空間の医部段面は、突き出たる影の反射を防止するために、好ましくは吸流性である。

表彰及び休部は人口 108及び出口160を除き空標を針 止するために役立つ。 低つかの理様においては、休部及び差 体は1個又は複数形のガスケットによって対止のために適合 していてもよい。好なしい無機に使えば、体部は2個の周心 ガスケットを育し、そして介在する空間はガスケットへの基 体の適合を強促するために真空伏体に独特される。

抗体は、例えばエルデックス・ラポラトリーズ(Blds x Lobors tories)により製造されたモデル版 B-120-3でもよいポンプ116により前記人口を通して型間にボンブ輸送される。遊びされた気体はボンブにより 空間に入り、放型例を遊送しそして出口から出て超速され、さらに再復速されるが又は開発される。 恐つかの想揮においては関枠を助けるため反応時を母音機関射にかけ、及び/又は加熱してもよい。

極は12の上方にはレンズ [26が設けられており、このレンズは例えば2インチ100 四魚点距離の時限シリカレンズであってもよい。コンパクトな来のためには、光速124からの走を各件に向けるため反射線 [22を設けてもよい。光速124が12を任何は4を行って、10元にも1)により延迟されてしてモデルル66024を有するXe(H8)元準であることができる。第二レンズ126以レンズ112と超合わされてマスクイメージを選ばに後輩する目的で設けることができる。リングラフィーのこの形態を本明細雪において没野ブリンティングと称する。この調示から切らかなように、強つかの想機に従えば近接ブリンティング(proximily printles) 等を同いることもできる。

光環からの光は、マスク128の結果として番体の選択された場所にのみ到達することが許される。マスク128は例

操作において、極体を空列上に覆き、そしてそれに対して 財止する。基体を頻繁する工程のすべての操作は、主として 又は金林として、保護基を除去する間の光陽圏外の飲民の光 により限らされた盆内で行われる。例えば、NYOCの場合、 リソ光をほとんど又は全く提供しない森利の暗空光により室 か思うされるべきである。すべての姿作は、好ましくなおよ き密組において行われる。

まず、脱尿理液体(モノマーを含まない)が空間を遊して 紅斑される。この溶液は好ましくはジオキラン溶液中5 e/ 酸であり、この溶液は露出されたアミノ森をブロトン化し錠 けるために役立ちゃして光分解制虫症物とのそれらの変応性 を低下させる。この肥保液流体には、例えば、光を吸収しゃ して反射及び不防型の光分別を超遅するために役立つN、N ージェチルアミノミ、4 ージニトロベンセンのごとき吸収対 料を含めることができる。

次に、スライドをマスクからの光郎に配置して基体上の第1場所が風明されるようにし、そして次に既保度する。好ましい能操においては、基体を約1~15分間預明する、好ましい限明時間は365mの光で13~20m/ではて約10分間である。光分解の後、例えば塩化メチレン中ジーインプロピルエチルアミン(D16A)の溶液によう約5分間スティドを中和する(すなれる約7の叫にする)。

次に、第一モノマーを革体上の第一場所に置く。反射の像、 スライドをはずし、ぱらぱらに処理し、そして流れセル中に 背数質する。あるいは、好ましくはやはり保護薬により保護 特货平4-505763 (13)

えば、その上にエッチングされたクロムを有するガラススタイドである。1つの無理においてマスクし 2 6 は透過性 響所と不透過性 場所の 格子を有する。この様なマスクは何えばフェト・サイエンス社(Photo Sciences, (nc.)により 襲動されるであろう。光はマスタの透明節気を自由に透過するが、しかし給の領域においては反射されるか又に吸収される。他って、基体の遊校された場合のみが无に暴露される。

和記のように、各体の領域を選択的に番離するために常用のマスクに代えて光パルプ(しじり)を思いることができる。 あるいは、マスクのコントラストの独化の自時で又は光が当てられる領域を限定する唯一の事质として、ショット・グラス社(Schott Glass、lec.)から入手できるような光ファイバーフェースプレート(fiber optic (acaplote) を用いることができる。この扱なフェースプレートは図8人に示される反応的中の部件上又はそのすぐ上方に置かれるであろう。 きゅに地の腹様においてはコントラストの増殖のためにフライスフィ(「「」」・ロッミ)レンズ、テーバー夢光ファイバーフェースプレート等を用いることができる。

光の族最より小さい領域の規則を得るためさらに精巧な技法を用いることができる。例えば、許ましい触機に違えば、砂えばマイクロピペットの先端の分子マイクセクリスタルにより光が膨降に向けられる。この様な装置は Liebernanら 「A Light Source Saciler That the Optical Maveleagth」.
3cione (1950) 247:59-51 に窓敷されており、これをすべての目的のため引用により本明細書に組み入れる。

されている事ーモノマーを含有する流体をポンプ116だよう空間を選して領費させる。併えば、第一場所で無体にアミノ殴びを結合をせることが譲まれる場合、アミノ戦V(そのα一型常に保理器を延持する)を、彼セノマーを反応性にするために使用される試薬及び/又はキャリャーと共に貯蔵容置118からポンプにより宏視も通って経覚させ、そして珍ぱンプの人口に買す。

辞求しい無様においては、モノマーキャリャー治校は、第一形成 (本明細書において特度「人」と称する)及び第二特 液 (本明細書において特徴「B」と称する)を概合することにより形成する。表2に溶液Aのために使用し係る混合物の 保を示す。

## 表 2 代別的なモノマーキャリャー相照「A」

10046	M	72	Ω	^	7	3	,	身無	7	æ	,	75
TANK	•	•	•	•		•	-	~~ <del></del>	•		•	•••

37回 日〇BT(1-ヒドロキシベングトリアゾール)

250日 DMF(ジメチルホルムアミド)

86M DIEA (ジイソアロビルエチルアミン)

<u>表 3</u> 化表的スモノマーチャリャー接種「B <u>s</u>

250 M DM F

111 os BOP (ベンゾトリアゾリルー n ーオキシートリス(ジメテルアミノ) ポスポニウム

前合されるベタモノマーを合有する特徴が空前を通って関 理する限、数アミノ酸又は他のモノマーはそのカルボキシ宗 始において、耐像機されている基体の領報上のアミノをと反 応するであろう。 言うまでもなく、本発明を空間を通しての モノマーの・1 選を用いて設明するが、スライドを反応器から 数り外しそしてそれを適切なモノマー都徹に投資することに よって本発明を実施することもできる。

第一でノマーの付加の後、次にこの第一アミノ戦を合有する投液を深から探験する。アミノ戦の除去が侵乏される役士分な量(例えば、窓牌及びキャリャー智路の容積の約50倍)のDMF/製化メチレンの程準の後、マスク又は基体を再配置しあるいは似たなマスクを使用して基体上の第二項域を光に品席し、そして光124を第二の基轄のために用いる。これが著弁上の第二項域で脱低度し、キレてこの方法を目的の根リマー配列が合成されるまで反復する。

次に、講真体化された基体金体を、好ましくは耐火は飲免 複数により複類された地圏の受容体に悪窮する。これは、該 受容体の複粒又は整撥紙を型羽を通して細環させるか、又は スライドの表面をばらばらに接触せしめることにより行う。

のため、追加の弦体(例えば、ヤギーマウスーヤギ)を用い てこの方法を及復することができる。

終ましい無縁においては、順序付けられた一速のマスクが 使用される。使つかの想縁においては、所与のモノマーセットの可能なポリマーの下べてを合成するためにⅠ個という少 い数のマスクを使用することが可能である。

例えば、4種類の急差から16種類すべてのジスクレナチャを合成することが望まれる場合、10m平方の合成領域が各6.25 cm 幅の16個の初に仮念的に分けられる。第一マスクは遊の最左列を暴露し、ここでは3が結合され、次にC例のため足でスクが使用され、そして10のために最左列を母称する最終マスクが同いられる。第一、第二、第三及び第四マスクは異る場所に参約される単一マスクであることができる。

ダイマーの第二ユニットのためにこの方線は水平方向に反復される。この時、マスクはやはりむ、25 中幅の水平行の 最前を可能にする。反応がはの水平の4分の1を最終するマ スクを用いてム、B、C及びDが逐次結合される。得られる 基体は4世数の16種のダイマーすべてを合有する。

ジャプチドを合有するために用いられる8個のマスクは移動、又は回転により相互に関連している。 実際に、それが適切に移動又は回転されれば1個のマスクを使用することができる。 例えば、単1の透明領域を有するマスクを逐次使用して重値列のそれぞれを暴力し、90°移動させ、そして次に水平行の基準のために運攻使用することができる。

符表平4-505763 (14)

受容体は、精神的配列を含む苗外のある領域にを先的に結合 するであろう。

抗体は、例えばPBS(リン酸緩衝液)中的「%のBSA(ウシ血液アルブミン)及び 0、5% Tweeaの均能であることができる「スーパーカクテール」と一般に称きれるものの中に奥型的には低電される。 税体はスーパーカクテール報動液中に例えば約 0、1~4 メノ州の景終機度に発収される。

図8 B は、図8 A に示す反由器の数の好をしい指標を示す。この取録に従えば、マスク1 2 8 が 資本に 直接 複数して 置かれる。 好ましくは、光の分散の効果を規少させをように、マスクのエッチングした部分を下に向けて配置される。この 継続に世えば、マスクは番4を正近接して置かれるので像形レンズ1 2 0 及び 1 2 6 なみ

この登録のシグナル対ノイズ比を高める目的で、本登明の 機つかの原根は、第一の機能されているか又は保衛されてい ない受容体への整体の書籍、及びこれに狭く、移席一受容体 たい受容体への整体を引きる機能された第二受容体が 体)への影響を用いる。例えば、原一受容体が第一の 物に由来する流体であれば、第二受容体が第一の でもエピトーブに同けられた第二の種に由来する流体である。 例えばマウス流体の場合、マウス流体との譲渡である。 のえばマウス流体の場合、マウス流体は させるために沈、 そ始合の させるためにな、 それ合い ないできる。 更なるシグナルの 単純 へて数倍の 放光を得ることができる。 更なるシグナルの 単純

要も及び速るは、第一レベルにおいて3種間の異るモノマー、第二レベルにおいても種類の関るモノマー、及びストリップパターンの第三レベルにおける5種類の異るモノマーを有する3モノマー(強基)のポリマー核の合双のための、それぞれマスクプログラム及びサンブルアクトブットの計画のためのQuick Beeicの単純なコンピュータープログラムを提供する。プログラムのフクトブットは、セルの数、各マスク上の「etrips」(光領域)の数、及びマスクの各種品のために必要な移動の量である。

## **转表平4-505763 (15)**

#### **建上**

#### their Severage Process

# V. <u>世未検出装置のし施模の詳細</u>

图 9 は基件上の登先機構された受容体を検出するための登 光校出装置を示す。 基体112はメノッ移動テーブル202 の上に使かれる。好なしい起後にないては、x/y移動ナー プルはたニーポート社(Nov part Corporation)により製造 されるモデルねPMS00~Alである。x/y移動ナーブ ルは、例えば頭切にプログラムされた1BM PC/AT又 はAT遺合コンピューターであってもよい遺切にプログラム されたダジタルコンピューター201に接続されそしてそれ により刻都される。言うまでもなく、ここで例示のために使 用するATコンピューターに代えて他のコンピューターな、 **中定の目的のハードウエアー部を容易に用いることもできる。** 本明和書に記載する移動及びデーター収集機能のためのコン ピューターソフトウエアーは、例えばナショナル・インスト ルメンツ (Naitonal Instruments) だ よりライセンスされる「Lab Windows」(すべて の国的のた単引用により本明細書に組み入れる)を含めて、 市取のよフトウェアーに遊いて提供され得る。

あ体及びェノッ移動テーブルは、I 又は複数の対象レンズ 2 0 8 を含む調散機 2 0 6 のもとに置かれる。 残つかの疎構 においてはスペクトロフィジックス ! 5 pects a p b 5 s i c 3 ) により製造されるモデルね 2 0 3 0 - C i アルゴンイナンレーザーであるレーザー 2 1 0 からの元 (約 4 8 8 ng) か、約 5 2 0 nnより扱い敵気の光を避すがしかし 4 8 8 anの光を反射するダイクロイックをラー (dichro)coicror)

#### Nachton Spinger, Gutens

8 5

Busher of Cestioners 1	
	3 bullding blocks
	c burleton blocks
Bestdue }	2 potisting thocks
super of cells 63	
Hark for residue 1	
Mushes of stripes-	ne- 10
Sazipe & Başine X	tornelen , 1 and ends at 26
For even of I buch	Maine blocks, translers meak by 20 coli(s)
Kasa for nesidue ?	
Hunber of striper"	3
. diach of agen stric	2 mar 3
grotne I herine st	t location   and ends et ' }
Enrice 2 harlos at	r location 11 and ands at 25
Scrips 3 begles a	t loration Al and ente at AS
for each of A but	lating blocks, exceptante mark by 5 coll(s)
NINE COE SOLLENO 3	
Enster of suripes-	12
UTION OF SOON SERE	re- 1 .
mantes 1 having a	r lacastan   and acos se 1
duction 2 line (Bd &	r legation & and emps se &
desides theeles a	u leceutem ti eta 49de 42 31
duntas & health b	c incoling 15 and enter of 14
Trees	a Lacarian 21 sed onts = C &C
anutae & heatns &	c Locacies IS and entract to
Partne Thering	& location 31 and ands AC 31
. Suripe & Degine e	c temester 36 and ends ac , 36
Sertor f begien a	a leestion A) and ends or Al
Stilbe 10 puting F	E laudrium 46 and erris at 56 S laudrium 11 and mhis 45 11
4 mene 27 politice o	S leeprion \$1 and whis at \$1
Stripe 12 besich e	n toespies 36 amp unds at 36
	leing blacks, weensieds mask by 1 coli(s)

<sup>.</sup> Copyelgia, 1990, Affrant H.T.

207により否体に同けられる。ダイクロイックをラーとりては例えばカール・ザイス(Cart Zeisi)によから設立されるモデル地で下510である。次にこのでは例ながられた光は顕微鏡206に入り、この頭は観点ではから、この頭は観点ではから、この頭はではないである。一次に対しているでででで、一次に対しているのでは、大力を対しているのでは、大力を対しているのでは、大力を対しているのでは、大力を対しているのでは、大力を対している。大力を対しているのでは、大力を対している。大力を対しているのでは、大力を対している。大力をは、大力のは対している。大力をは、大力のは対している。大力をは、大力のは対している。大力をは、大力のは対している。大力のであることができまる。そのでルルイフでは、大力のであることができまる。

次に量元は、減つかの思縁においてはハママンにより需像されるモデル版で943-02である光端倍度212に入り、シグナルは前端収算214において増幅され、そして元子が光子カッソター216によりカウントされる。光子の飲はコンピューター202において堪原の関数として記録される。斜上ば、前端傾居(214)はスタンホード・リヤーチ・システムスにより製造されるモデル版3R440であることができ、そして元子カウンターはスタンホード・リサーテ・システムスにより製造されるモデルSR4400であることができる。次に、岩体を次の場所に参かし、そして工程を反復す

<sup>·</sup> Copyright 1990, Affyran F.V.

役長平4-505763 (16)

る。好更しい黙認においては、データーは1~100mごとに得るれ、約0、8~10mのデーター収集直径が好変しい。 十分に高い蛍光を示す遊捲において、立況緊証明を用いるC CD校由器が用いられる。

レーザーに応答して限与の領域から益ずる食子の敢をカケントすることにより、量光複雑された分子が位置する基体上の場所を決定することができる。次に、例えばその我国上に合成されたポリペプチャのマトリクスを努するスライドについて、ポリペプチャのどれが蛍光機器された受容体に対して招待的であるかを決定することができる。

辞さしい起標に逆えば、基本に当てられる光の整度及び時間は、世元放射を最大にしそしてパックグラウンドノイズを 最小にすることによるシグナル対ノイズ比の改善のために、 レーザー出力及びスキャンステージ速度を変えることにより 環動される。

技能設置で、本明組書においては立として、根據された受容体の被単に関して説明したが、本発明は他の分野でも用意を有するであろう。例えば、本明組書において別示される検 出版置は触媒、DNA又は毎白質のゲルスチャンニング等の分野において使用することができるであろう。

#### VI. 受容体の相対自合程度の決定

本売別のシグナル対ノイズ比は十分に高く、リガンドに対 する受容体の存在又は不存在が検出され得るのみならず、報 +の配列に対する受容体の相対的積合規和性を決定すること ができる。

120歳の水及び120gの水酸化ナトリウムを含む95% エタノール1 8から成るアルカリ前にスライドを12時間投資する。次にスライドを拡水で洗浄しそして空気蛇藻し、そして95%エタノールの辞録で一度すずぐ。

次に、ガラス表面又はリンカー分子にアミノ基を行無する 目的で、スライドを例えばアミノブロビルトリエトキシシラ ンによりアミノ化する。しかし、この目的のためにオメガー 智能化シランを用いることをできる。1つの態機においては 0、10パ%~10%機度の汚液を使用することができ、約 10パ%~2%が好ましい。0、1%場合物は、100㎡の 95%エタノール/5%水混合物に100マイクロリッター (メ)のアミノブロビルトリエトキシンランを加えることに より複製される。この混合物をおよそ両面温度にてロータリーシューカー上で約5分割検押する。次に、500点の 混合物を各続ゆきれたスライドの一方の気の設面に面用する。 スライドをこの暗液からデカントし、そして例えば100% エタノールに後ずことにより3回すすぐ。

プレートが眩暈した後、これらを110七~120七の丸空オーブンに約20分間入れ、そして吹む笠祖にて約12時間アルゴン宮田気中で硬化させる。次に、スライドをDMR(ジメダルホルムア1ド)均岐に浸し、次に塩化メデレンにより十分に検冷する。

次に、各フモノ各にNVOC-GABAを給合ちせるため、 スタイドのアモノ化された表因を、例えばDMF中NVOC 策略に、受容体は裁判している版でかのペアテド配列に結合するが、後つかの配列には他の配列に対するようも強く総合することが見出される。多くの受容体分子が強く結合したリガンドの領域中で結合するであろうから、強い転合型和化を指定の選光又はラジオグラフィーシグナルにより医別である。 和に、受容体に対する確い場合数和性を有するのの領域においては比較的小数の受容体分子が結合するため、弱い結合表の注は弱い虚光又はラジオグラフィーシグナルによって延迟されるであろう。 能って、リガンドの相対解合フビディティ(avidicy)(又は、1個相互作用の場合には私和性)を、禁リガンドを合有する領域の激光又はラジオグラフィーングナルの強度によって決定することが可能になる。

級制性についての単定量的データーもまた競渉条件及び受 磐体の強度を提えることにより得られるであろう。これは、 例えば、 原知のリギンド受容体対と比較することによう行われるであろう。

#### 可, 组

次の例は本発明の有効性を説明するために提供される。すべての操作は、特にことわらない限りおよそ周囲高度及び圧 力において行われた。

## A. スライドの成製

反応性基の結合の前に、好ましい整様においては緊張機スライで又はカバースリットのごときガラス製造体である基体を消費にするのが好ましい。1つの整線に従えば、例えば

- GABA(1 - アもノ酵歌)NHS(N-ヒドロキシサク シンパミド)の3CaH投版約500mに基礎する。

表面を、紛えばDLF、塩化メチレン及びエタノールで洗 身する。

設田上のすべての未反応アミノブロビルンラン…すなわち NVOCーGABAが結合しなかったアミノ薬…を、無水形 酸とピリンンとの!: 3 混合物に1 時間品育することにより アセチル基によりチャップする(更なる反応を防止するため)。 この残留キャッピンが確認を行うことができる他の数質には 無水トリフルオロ酢酸、増酸酢酸無水物、又は他の反応性ア シル化剤が含まれる。最後に、スライドをDMP、塩化メチ レソ及びエクノールにより再度液浄する。

### B、 「A」 及び「B」 の8 種のトリッーの合成

図1日は、2ーモノマーセット:Cly及びPhe(それだれ、「A」及び「B」により示す)の8種のトリマーの可能な合成を示す。6ーニトロペラトリルオキシカルボチリをアく、NVOCーNH)残器で終るシラン基を追拾するガラススライドを基件として調製する。アミノ蒸においてNVOCにより保護された81g及びPheの逆性エステル(ペンタフルオロフェニル、OBに等を試置として調製する。この例には関係ないが、モノマーセットのために供類保護基が必要な場合、これらは重要を環想するために使用される光の変量において光度応程であってはたらない。

リイズののモノマーセットについて、長さまのすべての可 低な配列を合成するためにはカメミサイクルが必要である。 !つのサイクルは次のことから収る:

- 1. 次の残酷が付加されるべき部位でのアミノ茶の舞台の ための通当なマスクを通しての限制、及び無保護の制生成物 を除去するための題切な疾律。
- 2. 健暦 1 において特定された郎位においてのみ反応する であろう単一の活性化されるして保護された(同じ光化学的 に除支可能な趣による)でノマーの抵加、及び過剰の供定を 受団から除虫するために遭負な境神。

1 つの船根においては、上記のサイクルは基体上の各場所が I つの態格により匹及されるまでモノマーセットの各様の見について反復される。他の恐怖においては、次の場所の設め行の前に残つかの残酷が I つの場所においては、次々は特別のである。サイケル時間は一般にカップリング反応速度により分のである。サイケル時間は一般にカップリングにおいては20分にもれ、今中自動化されたペプチドウ政においては20分に起い。場合によってはこの政際の機に、独所の似は20分に必要があり付加を行う。がリマーのに必要で定化するために保護基準の制度である。またの表表的監督を表示している。

さらに称しくは、図10人に分すように、カラス20は額は22、24、26、29、30、32、34及び36を検える。図10日に分すように扱板30、32、34及び36をマスクし、そしてガラスを照射し、そして「人」(例えば81)) そう育する状況に得新し、図100に分す構造を得る。次に領域22、24、26及び28をマスクし、ガラスを照射し(図100に分すように)、そして(日」(例えば

必要とされるリングラフィー政策の最大数は一般に、モノマーの各「盾」についてりであろう。すなわち、必要とされるマスクの放致(そして、それ故にリングラフィー政務の数)はn×8であろう。透過性マスク領域のティズは合成のために利用され得る基件の証頼及び形成されるべら配列の気に依存するであろう。一般に、合版領域のティズは:

合成領域のサイズ=(A / S)

てみり、ここで

人は合成のために利用可能な金回視であり、そして 5はこの全面側において辺まれる配列の数である。

本明細唇に開示されるフェトリングラフィー技法を用いて、1つの基体上で数千又は数百万のよりゴマーを同時に製造するために制犯の方法を容易に用い得ることを、当異者は虚解するであろう。 だって、この方法は、多数の例えばジー、トリー、テトテー、ペンター、ヘキサー、ヘブターもしくはオクタペテド、又はより大きなペプチド(又は、対応してポリスクレオチド)を噂に試験するための可能性をもたらすであろう。

上記の方法は平断の例により本法を説明している。含うまでもなく、自動化法又は平自動化法を用いることもできよう。 は取の由機系加及び除虫によって、必要とする政策の容量を 優小にしそして反応条件をより生意限く調節するために、差 体を溢れサル中に配置することができる。次々に用いるマス クは平動的又は自動的に適用することができる。 特表平4-505763 (17)

p 1 6) を含有する以来に無難して関しり目に示す機能を係る。 図10以に示される構造が得られるまで、示されるようにセクションを決っにマスク及び機器して工程を进行させる。 ガラスも解析し、そして場合によってはアセテル化により来 総数をサナップする、示されるように、 ェしソ/ p h o のすべての可能なトリマーが得られる。

この例においては辺状保護品の確実は必要でない。 家塾により、エタンジチオール及びトリフルオロ酢酸による処理によって創放の現保護を行うことができる。

一益に特定のポリマー観を得るのに必要な段階の数は、

6 x 4 (1)

により定職され、ここで

☆ニモノマーのベースセット中のモノマーの数、及び まニポリマーઇ中のモノマーユニットの数、

である.

他方、長さ』の配列の合成される數は、

n (2)

でゐる。

合うまでもなく、中はりをより短い長さを有するポリマーの合成を含むであろうマスク核を用いることにより、一貫大きな多様性が得られる。極端な別において、まより短いか又はそれと同じ長さを有するすべてのポリマーが合政されれば、合成されるポリマーの故は:

n ' + n い ' + … + n ' (3) であろう。

## C. アミノアロビル族及び近北英のダイマーの合成

アミノブロビルを及び蛍光器のダイマーの合成において、 を体として官権化されたドラポア(durapore) 質を 用いた。ドラポア(drapore) 関はなる。アミノブロビルな を市るボリビンリアンシフルオリドでをある。アミノブロビ ル番を、まいればした。でのはなられたとのでは、かれたよって最近のでは、は のでは、かれたが、この反応をでは、かれた人と、 でもる。これで選びはないでは、 でも有いてもなり、 がよってものでは、 がはないでは、 がはないでは、 がはないでは、 がはないでは、 をしても有いないでは、 としても有いないでは、 をしてものないでは、 を使用するのがは、 でものないでは、 でものないでは、 でものないでは、 でものないでは、 でものないでは、 でものないでは、 でものないでものないでもし、 を使用するのかにし、 を使用するのかにした。 を使用するのがある。 のにはないでもした。 を使用するのがあるととができる。

1 つの好ましい放後において、およそ別研医力における的 1~500秒間の暴露時壁が使用される。乗つかの好ましい 放散においては、落発を防止するために関密症より高い圧が 悪いられる。

次に、該の表面を約し時間、ランタエドの中レートで始合した記憶エステルを含む世光提成により洗浄した。 洗浄時間は数分間~数時間の広い範囲で再るであろう。これらの物質はあ及び総可規模域で登光を発する。フルオロボーア(「しょってophore)中高性エステルとの反応が完了した後、フルオロボーアが結合した位置を、それらを素外線に暴露し

特表平4-505763 (18)

そして、お及び私の由先を観察することにより、可視化することができる。 基体の機関体化された領域はマスクのもとのパターンに出設に対応することが観察された。

## D. <u>シクナル可能性の</u>証明

シグナル検弦の可能性が、フロー・サイトメトリー・スタンダーダ(Plow Cytometry Standard)により製造されたモデル版824の低レベル環準量光ビーズャットを見いて延明された。このキットは、既知の数の機能分子が合張された原径5、8mのビースを含む。

独先程度はすべての場合に高い値から始まり、そして次に 特数的に減少した。特度の低下はフルオレッセイン分子の決 親白(photoblepching)によるものである。 フルオレッセイン分子を伴わないピーズの当時級はパックグ ラウンドの登引のために用いられる。環境をれたピーズ及び 非様様ピーズの間の最初の消散的低下の充を負分して光子カウントの全性を務、そしてこの数はピーズ当りの分子の故に関連する。 続って、検出され得るフルオレッセイン分子当り光子の故を進定することができる。 図 1 しに示す 最級について、この計算が示すところによれば、この計算はフルオレッセイン分子当り約40~50回の光子の放射を示す。

#### 2、单位面積為5分子の效の設定

消息の方法に使って調製されたアミノブロビル化ガラス駆 数据スライドを用いてはスライドの板臓化密度を確立した。 スライドの連難でミノ宗治を、接アミノ感と共収給合金形成 するド「TC(フルオレッセイソイソチオシアホート)と反 応せしめた。次に、スライドをスキャンニングして、フルオ レッセント分子をり光子の予想道を用いて、単位回程告り表 面上の分子の数の計算を可能にする調査中に発生するフルオ レッセント光子の数をカウントする。

その表面にアミノアロビルシランを有するスライドをDMP中ド(TCの1・単序液におよそ同語組度にてし時間すずいだ。反応の後、スライドをDMPで3回、そして次にエタノール、水、そして次に再度エタノールにより洗浄した。次に、それを整理し、そしてそれが試験され得る状態になるまで貯断する。

図11に示すのと同様な心線を使用し、そして指数的減少シグナルのもとでの資元カウントを緩分することによって、 誘導体化後の製団上の遊解アミノ器の数を決定した。10° ×10°~約2×2mmm 1フルオロレッセインの構造化密

度を有するスライドは、アミノブロビルトリエトキシンテンの過度が10°%~10°%の間で残る間に、再項性よく作ることができ次定された。

## F. NVOCの飲去及び世土根磁の付加

NYOC-GABAを解説のようにして付加した。1個のスライドの全状面を光に暴露してィーアミノ酸酸の末端の避難アミノ品を発出した。次に、このスライド及び暴露されていない耳じものをフルオレッセインインチオシアスート(P(TC)に暴露した。

図12人は光に事務されなかったがしかし?(TCに暴露されたスライドを示す。※前の単位は時間であり、Y帖の単位はカウントである。追跡線はある景のバックグラウンド党元を含有する。もう一方のスライドを360m広パンド設明に約1分間最終し(12m以/dl、~350am展明)、洗浄し、そしてFiTCと反応させた。このスライドのは洗曲線を図12日に示す。性光レベルの大きた増加が観察され、これは、大分解がスライドの表面上の多数のアミノ幕を生光マーカーの付定のために露出したことを示している。

## G. NYOCの際去におけるマスクの使用

次の実践を0. 1分アもファロビル化スライドを用いて行った。11ミースをアーク灯からの光を、レーザー切除したガラス上クロムマスクを選して、新体を直接接続させることにより活体上に像形成した。

このスライドを! 2 offの 3 5 0 no広バンド先により約 5 分間 田明しゃして次に 1 on FITC時度と反応させた。これ

をレーザー検出スキャンエングステージ上に繋ぎ、そして受 光鉄度のポジションカラーコードの2元戦派としてグラフを プロットした。観々のマスクを通して実験を多数回及復した。 IOO×100mマスク、50mマスク、20mマスク及び 10mマスクの管光パターンが示すところによれば、このリ ソグラフィー技法を聞いてマスクバターンは少なくとも約1 Qm以上で区別される。

## H. ソビログシの付加、立びこれに被くれます人気体及び サギボマスニへの景産

Hitrin体として知られる第一院体をスライドの要面に

45分間、2 は/のにで、スーパーコクティル (この場合さ . 6に1%BSA及び1%オパルブミンを合寄する) 中で透月 した。次に、第二院外、すなわちヤギ苑~マウス・フルロレ

した。次に、第二位外、すびわちゃゃ成ーマッス・フルロレッセイン複合体を2m/成でスーパーカクデイル振術機中に加え、そして2時間インキュペートした。

この辞来を、位種の関数としての飲光療度としてアロットした。この像を10m段階でとり、そして次のことが示された。よく定義されたバターンで制保護が行われ得るのみならず、(1)この方性は基件の提面へのペプチドの好暗風のカップリングをもたらし、(2)結合したペプチドの表面は抗体との符合のために利用可能であり、そして(3)快出数面の能力は受容体の結合を検出するのに十分であった。

## 1. <u>VCGF1のモノマーが列殻液及びそれに線く</u>質量症 体への暴療

製豆の正方形におけるVGGFL及びGGFLのモノマー 並列合成セスライド上テェッカーボードパターン中で行い、 せして得られるスライドをHerz就体に暴露した。この変 数を図!3 A及び図13 Bに示す。

図19Aにおいて、この場合はしーBOC(レーブトキシカルボニル)で保護されているアミノブロビル茲により誘導体化されたステイドを示す。スティドをTPAで恐惧してミーBOC保護を発生した。次に、そのフミノ茲においてしーBOC保護されているE-アミノカブロン壁をフミノブロビル器に適応した。アミノカプロン酸はアミノブロビル器と合成されるベラベブチドとの間のスペーサーとして探能する。

特衷平4-505763 (19)

スペーラーのフォノ来端を製品値し、そしてNVOCーロインンに連組した。次に、スライド全体を12miの325neにパンド風明により開明した。次に、スライドをNVOCーフェニルアラニンと連結しそして洗浄した。スライド全体を再び限別し、そして次にNVOCーグリンンに連結しそして洗浄した。スタイドを何が照別し、そしてNVOCーグリンンに連結して図しるAの最後の部分に示す配列を形成した。

得られる世光スキャンは、日の『『抗体により認識されない(そしてそれ故にヤギ族ーマウス依件・フルオレッセイン納合体との納合が存在しない)テトラベプテドGGFLモ合む領域、及びYGGPLが存在する赤い領域を示した。YGGPLベンタベブチドはHe『『抗体により認識され、そしてそれ故に、恩明された領域にはフルオシッセインー結合ヤギ抗ーマウスが認識する抗体が存在する。

番似との直接は娘(〈近役プリント』)において使用された 50 mマスクについての煩酸のパケーンはより関策なパターンを与え、 そしてチェッカーポードパターンの内は、マスクが否体に直接発達して置かれた結果として多動的であった (これは、この技法を用いての解像度の境別を反映している)。

## J. YCCPLEUFOCPLのモノマー並列合成

個13に示したものに感似する30mチェッカーボードマスクを用いての合成を行った。しかしながら、消知の連結段階を通して進体上のGGP上部位だりを加えた。保護されたGGPしをマスクを通して光に暴露し、そして次に、前記のようにしてPに基轄することにより9を付加した。値って、基体上の研獄の単分はYGGPしを含有し、そして残りの単分はPGGPしを含有した。

この実践についての依光プロットが示すところによれば、 環域は中はり、符合が超った領域と総合が起らなかった保城 との指が容易に規制できる。この実験は、抗体が特定の配列 を認識し得ること、後びこの関連が残さ依容的でないことを 示した。

# K. YCGFL及びYFCGFLのモノマー差別合成

本実明の級部可認性を含らに示すため、前記のような技法を用いて選出上に交互のYCGFL及びYPGGPLの5り、 mサンプカーボードパターンを合成した。ほられる位元プロットが示すところによれば、抗体はYGGPL配列で明瞭に 認識することができそしてYPGGPL領域には有意に給合しなかった。

# L. <u>一連の「直開頭の現在でき」般配列の会成分び出るよう 支抗体への限対数台類類性の理面</u>

即認の被法に類似する技協を用いて、一遇の16越級の民るアミノ酸配列(4 遠反復)を2 技のガラス基体のぞれぞれの上で合成した。スタイドの会表面にわたって配列NVOC、しても必ずなした。次に、カマスクを関いて2 店のマミノ酸を基体に選択を有いた。多項或は0.2 6 cm×0.0 6 2 5 cmのかを含むでいた。第一のスライドはレーアミノ酸のかを含むです。人で第二のスライドは近にアミノ酸のかを含むである。として第二のスライドは違いされたカーアスライドなのかを含んだ。図146はマップを未ず、図145はなってップを表するとに、スライドをおいて、スライドとにはないで、スライドを対して、次に、スライドを対して、次に、スライドを対した。次に、スラインに異常した。次に、スライスに異常した。次に、スライスに異常した。

レーアミノ股のみを合有する第一スライドの単型プロット は赤い離城(強い結合、すなわち1 49.000カウント以上)、及び無い節域(当 a r s 抗体がほとんど又は全く結合 しない、すなわち30.006カウント以下)を示した。配列YGCFには明らかに最も落く迅速された。配列YACFによびYSGFにもまた抗体の強い個機を示した。これに対して、限りの配列のほとんどが、ほとんど又は全く結合を示した。スライドの4週の反復部分はそこに示される結合の重において非常に一貫していた。

Dープミノ酸スライドの低光ブロットが示すところによれ

は、YCCでし起列により最も強い結合が示された。YaC FL、YaCFL及びYpGFLに対しても有意な結合が検 出された。残りの配列は抗体との低い結合を示した。配列す CCFLの低い結合効率が複素された。

表6は試験された種々の配列を相対益光の頭に挙げている。 これは相対結合数和性に関する情報を提供する。

表 B . Ners Abへの見かけ上の結合

アミノ酸セット
GPL
GFL
GPL"
GPL
GFL
GFL
GPL
GFL
GPL
CFL
GPL

## 団、<u>放の抵押の</u>組会

本免明の他の触線に従えば、この方法は、表面への習まれた (cased) 総合員の結合を提供し、この結合員はその 関盟れた形態において、他の後在的に結合する種、例えば受

も(cosins) 塔が不安定化し、これにより岩性化された結合具を提出する。 海殿的なエネルギー取ば光である。

要面上の総合員が一旦短性化された後、これらは受容体に付加され得る。選択される曼家体はセノクローナル抗体、複数配列、東側具等体体であることができる。受容体は常にではないが悪常、それ些直接的又は隔极的に配合員に付加することができる。例えば、結合した対する強い結合類和性及び受容体又は受容体の結合体(conjussic)に対する強い規和性を支する条質的結合物質を用いて、所蔵により結合反と受容体との間の組織として取申させることができる。この方法は、受容体が特定のリガンドに対するその遺性を維持するように調整された受容体を招いる。

好ましくは、関体支持体に付加された囲まれた越合員は光 活性化可能なビオチン複合体、すなわち、アビジン又はアビ ジン様似体に対して灭然ビオチンに比べて有様に都下した結 合理和性を有するように光過性化可能な保護器により化学等 診されているビオチン分子であろう。好ましい動様において は、表面の所定の領域に民間された保護器が適当な放射派の 適用の際に除せされて始合員をもたらし、この結合異はビオ チン、又はアビジンもしくはアビジン機関体に対してビオチンと実際的に同じ他合領和性を有する機構的に類似する化合 物である。

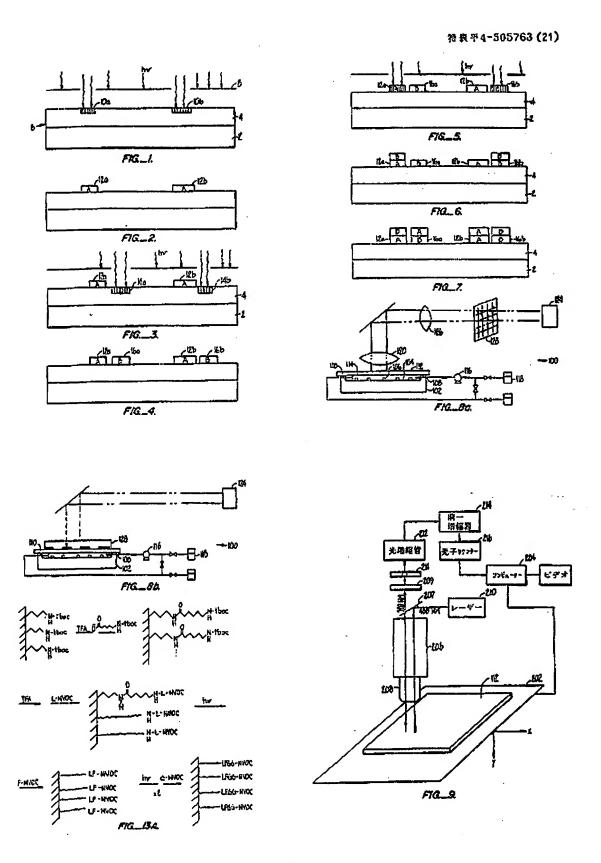
他の好ましい類様においては、アビジン又はアビジン類似 体が表面上の着性化された的合風と共に、数アビジンが接続 符表平4-505763 (20)

野体及び特異的結合器質に対する比較的低い電和性を有する。 この様な技法は、1939年9月8日出願の無統中の出願的 404,920にきらに十分に記載されており、これをすべての目 的のため引用により本明相客に組み入れる。

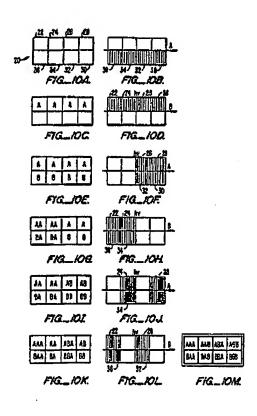
他の取扱も基体に付加された無規な密まれた結合員を用いることができる。囲まれた(不衝性化された)構成員は、活性化なれた結合員の対応する領和性と比較した場合、囲まれていない結合員に特異的に結合する物質の受容体に対する比較的心に類和性を有する。従って、微性化されるべき級節の関がに透過なエネルギー源が適用されるまで、組合員は反応から保護される。適当なエネルギー源の適用の際、額んでい

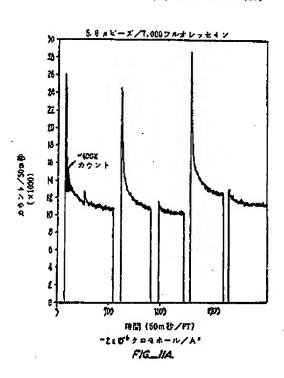
会員に独く結合する家でインキュペートする。次に、表面の 別定の領域上に固定化されたアビジンを用望の受害体又は府 望の受容体の結合体と並にインキュペートすることができる。 アビジンが表面の研究上に固定化される場合、受容体 は好ましくはビオテン化され、例えばビオチン化抗体である う。あるいは、好ましい監視は、あらかじめ郷野されたアビ ジン/ビオチン化気容体核合体は、表因上の密性化された組 合属に与える。

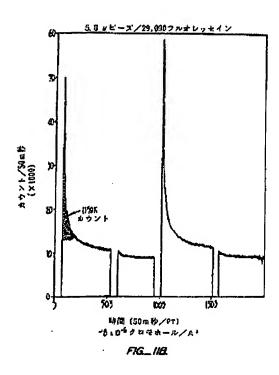
### 以、 粒 . 绘

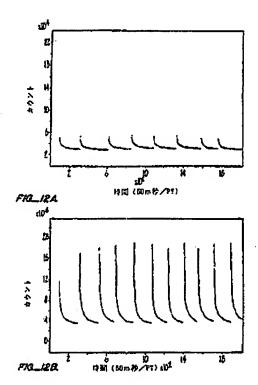


## 特表平4-505763 (22)

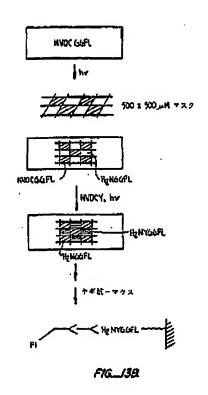


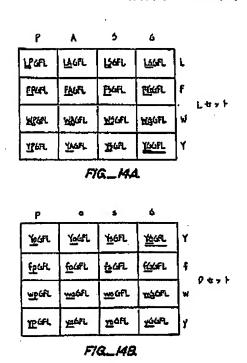






## **拾费平4-505763 (23)**





## 毎近春の朝民文法也を (80条約17条法会の8)

平成3年12月7日

疫性疗毒管 硕 权 豆 鼠

不扱のほと物 (

PCT/NL \$ 6 / 0 0 0 8 1

3 光明四色环

非常に大銀棋な個常化ペプチド会成

3 特許品額人

也 好 すうング似アンティル・キュラコ・

ም ህェイデルカデ 62

名 称 アフィマックス テクノロシース

ナーニロゼ ベノートスハップ

4 代 理 人

任 所 東京信息区をノ州〜丁目8巻10号辞元をノ州ビル 〒105 東西(\$504)0721

(外 1 名)

5 権証券の協選母分9

1691#7#149

4 遊灯帯原の自体

は正安の訓訳文

## 3 4 無補正

- ) 単一の多体表面上の知られた場所で理べの化学配列を 取みずる文件であって、
- (a) 基体の過況すれた領域をアクテベーターに暴露する ことにより保護等を禁念する:
- (b) 株虫可能な品質的を有するサノマーに可足領域を集進する:
- (c) 階級(a)及び(b)を反復し、ここで前記提択された復学が関ーの又は異る環境であり、そして前記をノマーが同一の又は異るボノマーであって前記差体上で種々の配剤を全様である。

ことを含んで取る方法。

-23-

1 3

# 等表平4-505763 (24)

1.474	SAFEATION BY SUPERIOR SAFERS C. MINE CONTRACTOR SAFER CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
****	of to market and market of districtions and the second for the first the fir
æ6,	, C 02 K 2/04, 17/06, 17/24. ≥ 01 J 18/00
	R ODJNEPED
	Makeye Gardennisis places
ann.	- MHI-1 CHICALL FILLS
_	
oc1	C 07 A, D 01 3
	•
	Province of the same and the broady discounts.
	The part of the same of the same of the property of the same of th
	ne ung Conspirate ad 48 Novio Boda
niday.	Spanie b. Blidded 641 milliter au no negregent negengebelle billit felt Je ferrei en Gelinege
×	Chemical Abstraces, volume 110, no. 0, 1-5.9
	?? Pehinapy 1989, (Columnus, Ohio, Va),
	W.E. Haridesan et al.: "Peptide
	synchesis wains plusolystrally
	crossoning group"
	see pege 707. abstract 76031w.
	6 Prog. kndien Meil, Sci. Amac., Page
	A 1907, 53(6), 717-29 (Pag).
	••
	Chemical Abstracts. volume 103, co. 17,
- 1	IJ APILL 1984, [Columbia, Chic. Ca)
	V. Storber at al., "dynthesis and
	Photolytic pleavage of boules transfer !
- 1	GZP-39 CD & HICEChentonialerel-setu
	(ethylane glycol1 support",

1 8 OCT. 1890

-- ATT/ML 90/00011

110. 460	PREMISED AND AND ALL OWN OF AND	P
\$p++7*	Geltete de Baltautere geminergabere ungebalbeiter batte abeldeterreifen	-
•	IBM Technical Disclosure Smiletin, wolume 4. no. 11. April 1987, M.F. Levy: "Exampaing additive princal circuits", page 1473, see the whole syticle	L
*	Chemical Abstracts, volume \$3, no. 22, \$ fecemore 1860, (Co) thouse Orio. (DA), no desard easi. "Statuspasson or "Statuspasson or qualities of acrysical conductor qualities of acrysical data or poly (nearly) notheory late 1 44 term are puce 365, abstract 31325 g & Polym Eng. 364. 1989, 20116), 3160-72 [Eng.	
*	J. VAC. &C:. Terhnol., volute bi, DO: 4, Crintr-Twomber 1901, her ican Vetum Soulery, H. Whrite et al.: "Disect pattern fabication on silicron reals oy exper phase electron bean pulymerisation", pegm 171 pec the whole artiple	1
R, 2	CP. N. 0313156 (CMM#S-COUPTRO) 18 Autrost 1859 180 file whole text, especially example 12	16-48

HL 5000031
SA 37873
HL 5000031
SA 37873
So 37873
So 27873

ting is nearly taken	******	Pare Cody	P& 45117
CP-A- 9328265	;6+01-09	JP-4- (5)2750	16-01-70
	**********	~~~~~~	4881 144486
•	•		

符表平4-505763 (25)

第1頁の続き 型Int. Cl. <sup>3</sup> G 01 N 33/5: 38/5 # C 67 K 7/0 C 07 K 99:0	U 38	F内整理會与 8310—2 J 8310—2 J 8310—2 J 8318—4 H	
The bottom of the	❷1990年3月7日❷米国( リード,ジエイ。レイト)	ノ アメリカ合衆國。カリフォ 1001	rルニア 94301, パロ アルト, ラモナ
<b>3</b> ,2 1.4 1.1	フォドア, ステイーブン ー。ニー。 ストライア, ルパート	ターグリーン ウエイ 8	トルニア 94303, パロ アルト, ウイン 37 トルニア 94305, スタンフオード, ソノ